T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FARKLI KUANTUM KUYULARININ ELEKTRİK ALAN ALTINDA DAVRANIŞLARI

Erman KÖSE YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI

2009

Danışman: Doç. Dr. Emine ÖZTÜRK

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ' NE

Bu çalışma jürimiz tarafından, Fizik Anabilimdalı' nda Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

Başkan:

Üye:

Üye:

ONAY

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

.../.../2009

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ Prof. Dr. Sezai ELAGÖZ

Bu tez, Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunun 05.01.1984 tarihli toplantısında kabul edilen ve daha sonra 30.12.1993 tarihinde C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünce hazırlanan ve yayınlanan "Yüksek Lisans ve Doktora tez yazım kılavuzu" adlı yönergeye göre hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

OZETi
SUMMARYii
TEŞEKKÜRiii
ŞEKİLLER DİZİNİiv
ÇİZELGELER DİZİNİviii
1.GİRİŞ1
2. DÜŞÜK BOYUTLU SİSTEMLER
2.1. Giriş
2.2. Heteroyapılar
2.3. Yariiletkenler
2.4. Kuantum Kuyulu Yapılar
3. FARKLI ŞEKİLLERDEKİ KUANTUM KUYULARININ ELEKTRONİK
ÖZELLİKLERİ
ÖZELLİKLERİ
ÖZELLİKLERİ
ÖZELLİKLERİ223.1. Giriş223.2. Kuantum Kuyularının Elektronik Özelliklerinin Hesaplanması243.3. Farklı Şekillere Sahip Tekli Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri27
ÖZELLİKLERİ223.1. Giriş223.2. Kuantum Kuyularının Elektronik Özelliklerinin Hesaplanması243.3. Farklı Şekillere Sahip Tekli Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri273.4. Farklı Şekillere Sahip İkili Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri37
ÖZELLİKLERİ223.1. Giriş223.2. Kuantum Kuyularının Elektronik Özelliklerinin Hesaplanması243.3. Farklı Şekillere Sahip Tekli Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri273.4. Farklı Şekillere Sahip İkili Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri373.5. Farklı Şekillere Sahip Üçlü Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri43
ÖZELLİKLERİ223.1. Giriş223.2. Kuantum Kuyularının Elektronik Özelliklerinin Hesaplanması243.3. Farklı Şekillere Sahip Tekli Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri273.4. Farklı Şekillere Sahip İkili Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri373.5. Farklı Şekillere Sahip Üçlü Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri433.6. Farklı Kuantum Kuyularına Uygulanan Elektrik Alanın Etkisi47
ÖZELLİKLERİ223.1. Giriş223.2. Kuantum Kuyularının Elektronik Özelliklerinin Hesaplanması243.3. Farklı Şekillere Sahip Tekli Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri273.4. Farklı Şekillere Sahip İkili Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri373.5. Farklı Şekillere Sahip Üçlü Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri433.6. Farklı Kuantum Kuyularına Uygulanan Elektrik Alanın Etkisi474. SONUÇ65
ÖZELLİKLERİ223.1. Giriş223.2. Kuantum Kuyularının Elektronik Özelliklerinin Hesaplanması243.3. Farklı Şekillere Sahip Tekli Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri273.4. Farklı Şekillere Sahip İkili Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri373.5. Farklı Şekillere Sahip Üçlü Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri433.6. Farklı Kuantum Kuyularına Uygulanan Elektrik Alanın Etkisi474. SONUÇ655. KAYNAKLAR64
ÖZELLİKLERİ223.1. Giriş223.2. Kuantum Kuyularının Elektronik Özelliklerinin Hesaplanması243.3. Farklı Şekillere Sahip Tekli Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri273.4. Farklı Şekillere Sahip İkili Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri373.5. Farklı Şekillere Sahip Üçlü Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri433.6. Farklı Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri434. SONUÇ655. KAYNAKLAR646. ÖZGEÇMİŞ66

ÖZET

Yüksek Lisans Tezi

FARKLI KUANTUM KUYULARININ ELEKTRİK ALAN ALTINDA İNCELENMESİ

Erman KÖSE Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Danışman: Doç. Dr. Emine ÖZTÜRK

Bu çalışmada, ilk olarak yalıtılmış kare, eğik ve parabolik kuantum kuyuları için Schrödinger dalga denklemini nümerik olarak çözdük. Daha sonra kare-eğik, kare-parabolik, eğik-parabolik ve kare-eğik-parabolik şeklindeki birleştirilmiş kuantum kuyuları için enerji özdeğerlerini ve dalga fonksiyonlarını bulduk. Son olarak, dışarıdan uygulanan elektrik alan altında, farklı potansiyel profillerine sahip sistemlerin elektronik özelliklerinin önemli ölçüde değiştiğini gösterdik.

ANAHTAR KELİMELER: GaAs- $Ga_{1-x}Al_xAs$ yapısı, potansiyel profili, dalga fonksiyonu, kare kuantum kuyusu (SQW), eğik kuantum kuyusu (GQW), parabolik kuantum kuyusu (PQW), ikili kuantum kuyusu (DQW), üçlü kuantum kuyusu (TQW), elektrik alan etkisi.

SUMMARY

MSc Thesis

BEHAVIORS OF DIFFERENT QUANTUM WELLS UNDER APPLIED ELECTRIC FIELD

Erman KÖSE Cumhuriyet University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Physics

Supervisor: Doç. Dr. Emine ÖZTÜRK

In this study, firstly we have numerically solved the Schrödinger wave equation for isolated square, graded and parabolic quantum wells. Secondly, we have founded the energy eigenvalues and wave functions for the combined potentials such as, square-graded, square-parabolic, graded-parabolic and squaregraded-parabolic quantum wells. Finally, we have shown that the electronic properties of the systems with different potential profiles significant changes under external applied electric field.

KEY WORDS: GaAs- $Ga_{1-x}Al_xAs$ structure, potential profile, wave function, square quantum well (SQW), graded quantum well (GQW), parabolic quantum well (PQW), double quantum well (DQW), triple quantum well (TQW), effect of electric field.

TEŞEKKÜR

Bu tez çalışmasında, tez konusunu öneren, çalışmalarımı yönlendiren, bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım danışman hocam Sayın Doç. Dr. Emine ÖZTÜRK' e sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

ŞEKİLLER DİZİNİ

2. DÜŞÜK BOYUTLU SİSTEMLER

Şekil 2-1 Bant aralıkları farklı iki yarıiletkenin birleştirilmesiyle oluşan
heteroyapı
Şekil 2-2 GaAlAs ve GaAs tabakaları arasında hareket eden bir yük taşıyıcı7
Şekil 2-3 a) Yasak enerji aralıkları farklı iki yarıiletkenin bant diyagramı, b) Farklı iki yarıiletkenin birleştirilmesiyle oluşan heteroyapıdaki bant süreksizlikleri. ΔE_c iletkenlik, ΔE_v valans bandında oluşan süreksizliklerdir
Şekil 2-4 Metal, yarıiletken ve yalıtkanlarda T=0 0 K için bant yapıları11
Şekil 2-5 L genişlikli ve sonsuz yüksek duvarlı, bir boyutlu kuyu diyagramı 16
Şekil 2-6 GaAlAs arasına yerleştirilen a genişliğinde GaAs katmanını içeren bir
örnek
Şekil 2-7 GaAs çukurunun elektronik yapısı19
Şekil 2-8 Tekli kuantum kuyulu yapının şematik gösterimi20
Şekil 2-9 İkili kuantum kuyulu yapının şematik gösterimi
Şekil 2-10 Çoklu kuantum kuyulu yapının şematik gösterimi
Şekil 2-11 Süperörgü yapının şematik gösterimi
3. FARKLI KUANTUM KUYULARININ ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ
Şekil 3-1 (a) Kare şeklindeki kuantum kuyusunun şematik gösterimi
Şekil 3-1 (b) Yarı kare şeklindeki kuantum kuyusunun şematik gösterimi
Şekil 3-1 (c) Eğik kuantum kuyusunun şematik gösterimi
Şekil 3-1 (d) Yarı eğik kuantum kuyusunun şematik gösterimi
Şekil 3-1 (e) Parabolik kuantum kuyusunun şematik gösterimi
Şekil 3-1 (f) Yarı Parabolik kuantum kuyusunun şematik gösterimi

Şekil 3-2 (a) Kare kuyunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde
elektronun bulunma olasılık yoğunlukları
Şekil 3-2 (b) Yarı kare kuyunun potansiyel profili ve ilk iki enerji öz değerinde
elektronun bulunma olasılıkları
Şekil 3-2 (c) Eğik kuyunun potansiyel profili ve taban durumu enerji özdeğerinde
elektronun bulunma olasılık yoğunlukları
Şekil 3-2 (d) Yarı eğik kuyunun potansiyel profili ve ilk iki enerji öz değerinde
elektronun bulunma olasılık yoğunlukları
Şekil 3-2 (e) Parabolik kuyunun potansiyel profili ve ilk iki enerji öz değerinde
elektronun bulunma olasılık yoğunlukları
Şekil 3-2 (f) Yarı parabolik kuyunun potansiyel profili ve ilk iki enerji öz
değerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları
Şekil 3-3 (a) Kare-eğik kuantum kuyusunun şematik gösterimi
Şekil 3-3 (b) Kare-parabol kuantum kuyusunun şematik gösterimi
Şekil 3-3 (c) Parabol-eğik kuantum kuyusunun şematik gösterimi
Şekil 3-4 (a) Kare-eğik kuyuların potansiyel profili ve ilk üç enerji öz değerinde
elektronun bulunma olasılık yoğunlukları41
Şekil 3-4 (b) Kare-parabol kuyuların potansiyel profili ve ilk üç enerji öz
değerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları
Şekil 3-4 (c) Parabol-Eğik kuyuların potansiyel profili ve ilk üç enerji öz
değerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları
Şekil 3-5 Kare-parabol-eğik kuantum kuyusunun şematik gösterimi
Şekil 3-6 Kare-Parabol-Eğik kuyuların potansiyel profili ve bağlı durumdaki
enerji öz değerlerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları

Şekil 3-7 (a-c) Parabolik-eğik, kare-eğik ve kare-parabolik ikili kuantum kuyuları için bariyer genişliğinin (L_b) bir fonksiyonu olarak elektronun bulunma olasılık Sekil 3-8 (a) F=20 kV/cm için kare kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk Şekil 3-8 (b) F=20 kV/cm için yarı kare kuantum kuyusunun potansiyel profili ve Şekil 3-9 (a-d) F=20 kV/cm için kare kuantum kuyusunun $L_0 = 400-700$ Å arasındaki kuyu genişliklerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları...... 50 Şekil 3-9 (e-h) F=20 kV/cm için kare kuantum kuyusunun $L_0 = 800-1200$ Å Şekil 3-10 (a) F=20 kV/cm için eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve Şekil 3-10 (b) F=-20 kV/cm için eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve taban durumu enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları 52 Şekil 3-10 (c) F=20 kV/cm için yarı eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve Şekil 3-10 (d) F=-20 kV/cm için yarı eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili Sekil 3-11 (a) F=20 kV/cm icin parabolik kuantum kuyusunun potansiyel profili Şekil 3-11 (b) F=20 kV/cm için yarı parabolik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları 54 Sekil 3-12 F=20 kV/cm için kare-parabolik kuantum kuyusunun potansiyel profili

Şekil 3-13 (a) F=20 kV/cm için kare-eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili
ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları
Şekil 3-13 (b) F=-20 kV/cm için kare-eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları
Şekil 3-14 (a) F=20 kV/cm için parabolik-eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları 59
Şekil 3-14 (b) F=-20 kV/cm için parabolik-eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk üç enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları 59
Şekil 3-15 (a) F=25 kV/cm için kare-parabolik-eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk üç enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları
Şekil 3-15 (b) F=-25 kV/cm için kare-parabolik-eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk üç enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları
Şekil 3-16 (a) F=60 kV/cm için kare-parabolik-eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk üç enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları
Şekil 3-16 (b) F=-60 kV/cm için kare-parabolik-eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk üç enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları
Şekil 3-17 Kare-parabolik-eğik üçlü kuantum kuyusuna uygulanan elektrik alanın bir fonksiyonu olarak enerji seviyeleri arasındaki farklar
Şekil Ek-1 Eğik kuantum kuyusunun şematik gösterimi

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 2-1 Bazı önemli heteroyapıların valans bant süreksizliğinin kuramsal ve
deneysel sonuçları7
Çizelge 3-1 Farklı şekillerdeki tekli kuantum kuyularının ilk iki enerji özdeğeri ve
ilk iki enerji seviyesinde elektronun bulunma olasılıkları
Çizelge 3-2 Farklı şekillerdeki ikili kuantum kuyularının ilk üç enerji özdeğeri ve
ilk iki enerji seviyesinde elektronun bulunma olasılıkları
Çizelge 3-3 Farklı şekillerdeki üçlü kuantum kuyularının ilk üç enerji özdeğeri ve
ilk üç enerji seviyesinde elektronun bulunma olasılıkları

1. GİRİŞ

Yariiletkenler, iletkenlik bakımından iletkenler ile yalıtkanlar arasında yer alırlar, normal halde yalıtkandırlar. Ancak ısı, ışık, basınç, elektrik ve magnetik alan altında veya gerilim uygulandığında bir miktar valans elektronu serbest hale geçer, yani iletkenlik özelliği kazanır. Bu şekilde iletkenlik özelliği kazanması geçici olup, dış etki kalkınca elektronlar tekrar atomlarına dönerler. Yariiletkenler tabiatta basit eleman halinde bulunduğu gibi, laboratuvarda bileşik eleman halinde de elde edilirler. Yariiletkenler kristal yapıya sahiptirler, yani atomları kübik kafes sistemi denilen belirli bir düzende sıralanmıştır. Yariiletkenler, ısı, ışık, basınç elektrik ve magnetik alan uygulanmasıyla belirli oranda iletken hale geçirilebildikleri gibi, içlerine bazı özel maddelerin katılımıyla da iletkenlikleri arttırılabilmektedir. Katkı maddeleriyle iletkenlikleri arttırılan yarıiletkenlerin elektronikte ayrı bir kullanım yeri vardır.

Günümüz teknolojisinde yarıiletkenler oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptirler ve birçok elektronik devrenin ve düzeneklerin temel yapıtaşını oluştururlar. Bu nedenle de hayatımızda oldukça önemli bir yere sahiptirler. Örneğin; Germanyum (Ge); diyot, transistör ve entegre devrelerinde, Galyum Arsenid (GaAs); tünel diyot, lazer, foto-diyot led yapımında, Kurşun Sülfür (PbS); güneş pili, fotosel yapımında, İndiyum fosfür (InP) ise diyot ve transistör yapımında kullanılan yariiletkenlerdir. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak farklı özellik ve işlevlerdeki devre elemanlarının çok küçük hacim içerisine yerleştirilebilmeleri, yarıiletkenlerin temel tercih nedenlerinden biri olmuştur. Gelişen elektronik ve iletişim teknolojisi, daha hızlı çalışan ve daha küçük hacimli elektronik devre elemanlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden yarıiletken fiziği bilim insanlarının yoğun bir şekilde uğraştıkları alan olmaktadır. Bu yeni tür yarıiletkenler, epitaksiyel olarak (çok ince tabakalar şeklinde atomların düzenli olarak dizilmesiyle) iki boyutlu veya düşük boyutlu olarak adlandırılan yapılardan oluşmaktadır. Bu yapıların oluşturulmasında MBE (Molecular Beam Epitaxy), MOCVD (Metal-Organic-Chemical Vapour Deposition) ve onların çeşitli türleri olan CBE (Chemical Beam Epitaxy), ALE (Atomic Layer Epitaxy) gibi

epitaksiyel kristal büyütme teknikleri kullanılmıştır. Bu yöntemlerle oldukça değişik yapılar oluşturulabilir. Örneğin, iki GaAlAs yarıiletken tabakası arasına ince bir GaAs tabakası oluşturularak tekli kuantum çukuru, bu tabakaların periyodik olarak tekrarlanması halinde çoklu kuantum çukurları veya tabaka kalınlıkları ayarlanarak oluşturulabilen süperörgüler bu yöntemlerle kolayca büyütülebilir. Geliştirilen bu sistemlerde, boyut azaldıkça fiziksel özellikleri belirleyen parametreler ayarlanabilir duruma gelmektedir ve bu sayede özel fonksiyonlara sahip devre elemanları tasarlanabilmektedir. Ayrıca düşük boyutlu sistemlerde taşıyıcıların yaşam süreleri külçe malzemelere göre daha farklıdır. Külçe yarıiletkenlerde madde içinde çeşitli kusurlar nedeniyle oluşan saçılmalar sonucu taşıyıcıların yaşam süreleri kısalır, bu durumda külçe malzemelerin kullanım alanı daralır. Oysa yapının boyutu azaldıkça saçılma oranları azalır ve taşıyıcıların yaşam süreleri önemli oranlarda artar.

Bu çalışmada; ilk olarak, son araştırma konuları içerisinde yer alan GaAs ve $Ga_{1-x}Al_xAs$ yapıda olan kare, eğik ve parabolik kuantum kuyularının tekli, yan yana çiftli ve üçlü dizilimleriyle oluşan potansiyel profilleri için, Schrödinger dalga denklemi nümerik olarak çözülmüştür. Daha sonra farklı şekilli ve dizilimli kuantum kuyularına elektrik alan uygulayarak, bu yapıların elektrik alan altında potansiyel profillerinin, enerji özdeğerlerinin ve dalga fonksiyonlarının önemli oranda değiştiği ortaya konulmuştur. Farklı potansiyel profillerine sahip GaAs-Ga_{1-x}Al_xAs yapılarının elektronik özelliklerinde, uygulanan elektrik alanın büyüklüğüne ve yönüne bağlı olarak ortaya çıkan değişimler, hem kuantum elektronik hem de fotonik aletlerdeki araştırmalarla, yeni yarıiletken aletlerin yapımında önemli rol oynamaktadır.

2. DÜŞÜK BOYUTLU SİSTEMLER

2.1. Giriş

Yariiletkenlerin bir "alttabaka (substrate)" üzerinde atomik tabakalar kalınlığında epitaksiyel olarak büyütülmesiyle oluşturulan düşük boyutlu yapılar, nano-yapılar olarak da adlandırılabilir. Bu düşük boyutlu yapılar, günümüzde çeşitli kristal büyütme yöntemleriyle yapılabilmektedir. Bu yöntemlerden birisi de "Moleculer Beam Epitaxy (MBE)" yöntemidir. Yüksek vakum altında kontrollü bir şekilde yarıiletkenlerin buharlaştırılarak epitaksiyel olarak büyütüldüğü bu yöntemde, büyütme esnasında yarıiletken kristal içinde oluşabilecek kusurlar da en aza indirilmektedir. Dolayısıyla çok saf düşük boyutlu yarıiletken yapılar oluşturmak mümkün olmaktadır.

Düşük boyutlu sistemlerin külçe malzemelere göre ilginç olmaları, bu sistemlerdeki boyut farklılığından kaynaklanır. Fiziksel bir olayın anlaşılmasında üzerinde çalışılan sistemin boyutu önemli bir parametredir. Dışarıdan uygulanan bir etki ile bir sistemi daha düşük boyuta indirgeyerek sistemin bazı önemli parametreleri (elektronik yapı, yük yoğunluğu, saçılmaya bağlı hareketlilik) ayarlanabilir duruma getirilebilir. Böylece uygulama alanında amaca yönelik koşullar sağlanabilir. Örneğin; bu sistemlerde elektron veya boşluk yoğunluğu geniş bir dilimde istenildiği biçimde değiştirilebilir. Ayrıca düşük boyutlu sistemlerde dar ve iyi tanımlanmış enerji durumlarını elde etmek mümkündür. Bu da, böyle sistemlerin çok iyi belirlenmiş kesikli enerji düzeylerini test edebilme olanağını sağlar. Örneğin, örgü sabitleri birbirine yakın farklı türde yarıiletkenler bir araya getirilerek yük taşıyıcılarının uzaysal olarak hareketi sınırlandırılır. Bu sınırlamalarla külçe materyallerin sürekli enerji durumları yerine, kuantum etkileri sonucu kesikli enerji değerleri elde edilir.

Düşük boyutlu yapılarda, büyütme doğrultusunda oluşan kuantizasyon, yüklü taşıyıcıların hareketini büyütme doğrultusunda sınırlayacağından, külçe yapılardan farklı olarak üç boyut yerine iki boyutta hareketten bahsedilebilir. Sanki iki boyutta hareketin söz konusu olduğu bu yapılarda, iki boyutta sıkıştırılmış elektron gazı özelliği gözlenir. Bu durum metallerde olduğu gibi, düşük sıcaklıklarda yapıdaki saçılma olaylarının azalması sonucunda, elektronların mobilitelerinde ortaya çıkan artışa karşılık gelmektedir. Dolayısıyla külçe yapılardan farklı olarak, düşük boyutlu yapılarda gözlenen yüksek mobiliteden yaralanarak daha hızlı çalışabilen elektronik düzenekler oluşturmak mümkündür.

İki boyutlu sistemlerin elektronik açıdan bir başka ilginç özelliği de, yük taşıyıcılarının yaşam süreleri ile yük taşıyıcılarının yoğunluklarının değiştirilebilir olmasıdır. Düşük boyutlu sistemler üzerinde ilk çalışma, Esaki ve Tsu tarafından yapılmıştır [1].

Düşük boyutlu yarıiletken yapılarda gözlenen fiziksel olayların açıklanabilmesi için yapılan çalışmalar günümüzde de yoğun olarak devam etmektedir [2,3].

2.2. Heteroyapılar

Birbirinden farklı iki yarıiletkenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapıya "heteroyapı" denir. Heteroyapıyı oluşturan külçelerin benzer yapıda olmaları, uygulamada önemli sonuçların alınmasını sağlar.



Şekil 2-1 Bant aralıkları farklı iki yarıiletkenin birleştirilmesiyle oluşan heteroyapı

Heteroyapıyı oluşturan bir yarıiletkenin kristal potansiyeli ile elektronik yapısının, ara yüzey düzlemine kadar değişmediği kabul edilir. Ara yüzeyde elektronik yapı ve kristal potansiyel, aniden diğer külçenin özelliklerini sergileyecek şekilde değişir. Teknolojik uygulamada önemli olan yarıiletkenlerin çoğu, aynı simetri grubuna sahip olduklarından heteroyapı için kabul edilen koşullar sağlanmış olur. Genel olarak külçelerin örgü sabiti, heteroyapı için uygunluk sabiti olarak değerlendirilir. Benzer örgüye sahip materyaller arasında yapılan ekleme ile yapının iletim ve valans bantlarında süreksizlikler meydana gelir. Bu süreksizlikler tekrarlanarak kuantum çukuru/çukurlarını oluştururlar ve böylece yük taşıyıcılarının büyütme doğrultusundaki hareketlerini sınırlayarak kuşatmaya neden olurlar. Bu yapı içinde artık kuantum etkileri söz konusu olur ve enerji durumları kesikli bir spektrum oluştururlar. Yarıiletken mikro yapı uygulamalarında GaAs ve GaAlAs materyalleri sıkça kullanılır. Şekil 2-1 'de bant aralıkları farklı iki yarıiletkenin birleştirilmesiyle oluşan heteroyapı görülmektedir.

Çizelge 2-1 bazı önemli heteroyapıların örgü sabitleri arasındaki farkları ve valans bant süreksizliklerini göstermektedir. Örgü sabitleri birbirine yakın yariletkenlerin oluşturdukları heteroyapıda, eğer bu yariletkenin temel bant aralığı direkt ise, bant süreksizlik profili, kuantum cukuru modelini temsil eder. Kuantum çukurunu oluşturan yarıiletkenlerin bant yapıları, bant sınırlarında olduklarından dolayı engelde ve çukurda etkin kütle benzer farkı önemsenmeyebilir. Bir boyutlu potansiyel içinde kuşatılan elektron ve boşluk, kusatma doğrultusuna dik (x-y) düzleminde serbest parçacık karakterinde olup sanki iki boyutta hareket ediyormuş gibi davranış gösterirler. Şekil 2-2'de GaAlAs ve GaAs tabakaları arasında hareket eden bir yük tasıyıcı sematik olarak görülmektedir. Malzemeler katkılı olmadıkları için bant bükülmesi görülmez ve potansiyel iki basamak potansiyelinin yan yana gelmesiyle oluşur. Şekil 2-2'de verilen kuantum kuyusundaki elektronun davranışı incelenirse, elektron en düşük enerjiyi, yani GaAs tabakasını tercih edecektir. Heteroyapı bileşenlerinin birinde katkı maddelerinin olması durumunda heteroyapıda bir uzay yükü bölgesi oluşur ve bu durum bant bükülmesine neden olur. Heteroyapılarda mobilite, GaAs ve GaAlAs uygulanan modülasyon katkılama tekniği ile artırılabilir [4].

Elektronun dalga fonksiyonunun kuantum kuyusu içinde duran dalga formunda olması, GaAs kuyusu dışında ise dalga fonksiyonunun üstel olarak azalması beklenir. Elektronun enerjisi GaAs'ın iletim bandından (E_c) itibaren, boşluğun enerjisi ise valans bandından (E_v) itibaren ölçülür. Etkin kütle küçüldükçe en düşük kuşatılmış durum, iletim bant (E_c) sınırından yukarı kaydırılır ve daha da küçültülürse dalga fonksiyonunun kuyunun dışına sızması beklenir.

	(örgü sabitleri		
Heteroyapı	arasındaki fark)	Kuramsal (ΔE_V)	Deneysel (ΔE_V)
	${\mathop{\rm A}\limits^{ m o}}$	eV	eV
GaAs-Ge	0.00	0.47	0.56
GaP-Si	0.01	0.41	0.8
AlAs-GaAs	0.01	0.43	0.5
AlAs-Ge	0.01	0.89	0.95
ZnSe-Ge	0.00	1.51	1.52
ZnSe-GaAs	0.00	1.04	0.96
Si-Ge	0.22	0.48	-

Çizelge 2-1 Bazı önemli heteroyapıların valans bant süreksizliğinin kuramsal ve deneysel sonuçları



Şekil 2-2 GaAlAs ve GaAs tabakaları arasında hareket eden bir yük taşıyıcı

İletim bandı sınırındaki elektronların kuşatılmasının açıklandığı yöntemle valans bandındaki boşlukların kuşatılması da açıklanabilir. ΔE_c potansiyel kuyusuna karşılık ΔE_v değerinde bir potansiyel engeli elde edilir. Bu durumda valans bandında, GaAs külçesinin valans bandının tepesinden daha düşük enerjili durumların elde edilmesi beklenir. Bu durumların külçe bant sınırına göre konumları iletim bandındaki gibi değildir. Çünkü potansiyel yüksekliği ve etkin kütleler farklı değerdedir. Oluşturulan yapıya ışık gönderilirse yasak bandın büyüklüğüne eşit veya daha büyük enerjili fotonlar valans elektronları tarafından soğurulur. Bu incelemelere göre kuşatılmış elektronun en düşük enerjili durumu GaAs külçesinin valans bandının tepesinden daha alttadır. Bunun sonucu olarak kuantum kuyusu yapısında elektronun valans bandından iletim bandına gidebilmesi için GaAs'ın yasak bant aralığından daha büyük bir enerjiye ihtiyacı vardır. Bu enerji;

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{g} + \mathbf{E}_{el} + \mathbf{E}_{hl} \quad \text{dir.} \tag{2.1}$$

 E_{el} :Kuşatılmış elektronun en düşük enerjili durumu

E_{hl}:Kuşatılmış boşluğun en düşük enerjili durumu

Eg: Yasak bant aralığı

Bu ilk durumlar arası geçiş, kuantum kuyusu için soğurma ve yayma eşik değerlerini belirler. Yani kuantum kuyusunun yasak bant aralığı kuşatılma etkilerine bağlıdır. Kullanılan alaşımda özel bir alüminyum konsantrasyonu seçilirse iletim ve valans bantlarının süreksizlikleri ayarlanabilir. ΔE_c ve ΔE_v ' nin toplamı heteroyapıyı oluşturan yarıiletkenlerin enerji aralıkları arasındaki farka eşit olmak zorundadır. x = 1 değeri için yasak enerji aralıkları arasındaki farkın % 70' i iletkenlik, % 30' u ise valans bandından kaynaklanmaktadır. x değerine bağlı olarak bu oranlar da değişir. Örneğin; x = 0.45 değeri için farkın % 60'ı iletkenlik, % 40' ı valans bandından kaynaklanır. Yasak enerji aralıkları farklı iki yarıiletkenin bant diyagramı ve bu yarıiletkenlerin birleştirilmesiyle oluşan heteroyapıdaki bant süreksizlikleri Şekil 2-3'de gösterilmektedir. Burada E_g , yasak enerji aralığını, E_f ise Fermi enerjisini göstermektedir. Sonuçta kuantum kuyusu yapısının bant aralığı ile kuşatılmış seviyelerin konumu değiştirilebilir. Ayrıca kuyu genişliğinin değiştirilmesi, kuantum kuyusunun bant aralıklarının değişmesine neden olur. Böylece kuantum kuyusunun parametreleri ile sistemin elektriksel ve optiksel özellikleri ayarlanabilir.



(a)



Şekil 2-3 a) Yasak enerji aralıkları farklı iki yarıiletkenin bant diyagramı, b) Farklı iki yarıiletkenin birleştirilmesiyle oluşan heteroyapıdaki bant süreksizlikleri. ΔE_c iletkenlik, ΔE_v ise valans bandında oluşan süreksizliklerdir.

2.3. Yarıiletkenler

Her katının karakteristik bir enerji bant yapısı vardır ve katılardaki bant yapılarının çeşitliliği, elektrik iletiminde belirleyici özellikler taşır. Şekil 2-4 metal, yarıiletken ve yalıtkanın bant yapılarını göstermektedir. Katıların en önemli ve ilginç sınıfını oluşturan yarıiletkenler, iletkenlikleri metaller ve yalıtkanlar arasında olan, sıcaklığın artmasıyla iletkenlikleri artan maddelerdir. Diğer bir önemli özellikleri ise, katkılama (doping) yoluyla iletkenliklerinin artmasıdır. Bu özellikleriyle yarıiletkenler, günümüzde birçok elektronik devrenin ve çeşitli düzeneklerin temel yapı taşlarını oluşturarak, hareketli yüklerin kaynağını sağlamak için kullanılır ve yüklerin aktığı, denetlendiği ortamı oluşturur.

1980' li yıllara kadar kristallerin büyütülmesindeki yetersizlikten dolayı teknoloji, Ge (Germanyum) ve Si (Silisyum) gibi temel yarıiletkenler üzerine kuruluydu. Daha sonraları geliştirilen yöntemler ile yüksek mobiliteli transistörler ve devre elemanları yapılmaya başlandı. Sözü edilen MBE ve MOCVD gibi kristal büyütme yöntemleriyle birkaç atomik tabakalı düşük boyutlu sistemlerin çok temiz olarak büyütülmesi, yeni teknolojik sonuçlar doğurmuş ve buna bağlı olarak hemen hemen bütün ülkelerin yarıiletken araştırma laboratuvarlarının ön sırasında yer alan yeni araştırma konuları ortaya çıkmıştır. Bu yöntemler ile elde edilen III-V yarıiletken bileşiklerine örnek olarak GaAs-GaAlAs, InAs-GaSb ve GaSb-AlSb bileşiklerini verebiliriz. Ge ve Si gibi temel yarıiletken malzemeler oksitlenme avantajının yanında indirekt gap ve düşük elektron hareketlilikli olduklarından, yüksek elektronik performanslı (yüksek iletkenlikli, frekans yükselticili) devre elemanlarının yapılmasına olanak tanımamaktadırlar. GaAs, InP ve GaSb gibi direkt gapli materyaller ise yüksek hareketlilikli yarıiletken yapılardır.



Şekil 2-4 Metal, yarıiletken ve yalıtkanlarda T=0 0 K için bant yapıları

Saf yarıiletkenlerin bant yapısına bakıldığında mutlak sıfır sıcaklığında $(0 \ ^{0}K)$ tamamen elektronlarla dolu olan banda valans bandı ve bunu takip eden ilk boş banda ise iletkenlik bandı denir. Bu iki bant arasında kalan enerji aralığı, yasak bant aralığı (E_g) dır. Bu aralık yarıiletkenlerde 3 eV'a eşit veya daha küçüktür. Yalıtkanlarda ise; yaklaşık olarak 10 eV civarındadır. Yarıiletkenlerin en belirgin özelliği, mutlak sıfır sıcaklığında yalıtkan özellik göstermesidir. Bu maddeler düşük sıcaklıkta iletime hiçbir katkıda bulunmazken, sıcaklığın artırılmasıyla özdirençleri azalarak iletime katkıda bulunurlar. Saf bir yarıiletkenlerin etkisiyle iletkenlik bandına geçmesi ile mümkün olur. Bu durum yarıiletkenlerin elektriksel iletkenlik bandına sıcaklığa sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösterir.

Yarıiletkenlerde elektronların valans bandından yasak bant aralığı miktarında enerji kazanarak iletim bandına geçmesi sonucunda, valans bandında elektronların bıraktıkları yerlere boşluk adı verilir. Boşluklar pozitif yüklü tanecikler gibi davranırlar ve elektrik alanı altında elektronlarla zıt yönde hareket edip, aynı yönde akım yoğunluğu oluştururlar. Böylece yarıiletkenlerde iki tür taşıyıcı varlığından bahsedilir. İdeal bir yarıiletken kristalde, örgü kusurları ve yabancı atomların oluşturdukları safsızlıklar yoktur ve bu yarıiletkenler katkısız veya saf yarıiletkenler olarak bilinirler. Böylece bir yarıiletkendeki elektron yoğunluğu n, boşluk yoğunluğu p ise, $n = p = n_i$ olacaktır. Burada n_i , yarıiletkendeki saf taşıyıcı yoğunluğudur.

Saf yarıiletkenlerdeki kuvvetli bağlanma yüzünden oldukça fazla ek enerji harcamadıkça oldukça az sayıda taşıyıcı oluşur. Bundan dolayı elektriksel özellikleri yalıtkanlarınkine benzer ve elektronik aletlerde kullanmak için pek uygun değildirler. Ayrıca, yarıiletkenlerde sıcaklığın artırılması yöntemiyle oluşturulan taşıyıcılarla yapılan işlemlerde birçok sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin; sıcaklık arttıkça istenilmeyen fonon saçılmalarının artması ve elektrik alan etkisi ile tam olarak kontrol edilemeyişlerinden dolayı yüksek sıcaklıklarda işlem yapan yarıiletken cihazlarda performans belli bir limiti aşamaz. Bu sorunları ortadan kaldırmak ve iletimi artırmak için katkılama yöntemi kullanılır. Bu yöntemle katkı atomuna bağlı olarak bir kristalde elektron veya boşlukların üstünlüğü sağlanabilir. Yani; yarıiletkenlerde katkılama sonucunda p-tipi veya ntipi yarıiletken oluşturmak mümkündür. Kullanılan safsızlık yoğunluğu 10⁶ ile 10⁸ arasında ana madde atomuna karşılık bir safsızlık atomudur. Bu yüzden fiziksel ve kimyasal özelliklerin çoğu temel olarak ana yarıiletkenin özellikleridir. Yalnız elektriksel özellikler önemli ölçüde değişir ve yapay maddenin daha çok metallere benzemesine neden olur.

2.4. Kuantum Kuyulu Yapılar

Newton mekaniğinin mikroskobik ölçekteki olayları açıklayamaması 20. yüzyılın başlarında kuantum mekaniğinin doğmasına neden olmuştur. Newton mekaniği, uygulanmış kuvvetlerin etkisi altındaki bir parçacığın herhangi bir anda konumu, hızı, ivmesi vb. gibi niceliklerin tam bir doğrulukla ölçülebileceğini garanti sayar. Bu makroskobik ölçekte doğrudur. Kuantum mekaniği ise mikroskobik düzeyde bunun doğru olmadığını, yani bir parçacığın konumunun ve hızının aynı anda tam bir doğrulukla belirlemeyeceğini söyler (Belirsizlik İlkesi). Kuantum mekaniğine göre hareket eden tüm parçacıklara bir De Broglie dalgası eşlik eder ve bu dalganın matematiksel fonksiyonuna parçacığın dalga fonksiyonu denir, $\psi(x, y, z, t)$ ile gösterilir. ψ kendi başına bir fiziksel anlama sahip değildir, $\left|\psi\right|^{2}$ parçacığın o anda orada bulunma olasılığını belirler. Kuantum fakat mekaniğinin sorunu, dış kuvvetlerin etkisi ile hareketi sınırlanan bir cisim için dalga fonksiyonunu tayin etmektir. Dalga fonksiyonunun uyması gereken kosullar sırasıyla; i) $|\psi|^2$, nin tüm uzay üzerinden integrali sonlu olmalıdır, ii) ψ , nin kısmi türevleri sonlu olmalıdır, iii) w normalize edildiğinde tüm uzay üzerinden integrali bire eşit olmalıdır. Nasıl ki Newton'un II. hareket kanunu klasik mekaniğin temel denklemidir, Schrödinger denklemi de kuantum mekaniğinin temel denklemidir. Klasik mekanikte gerilmiş bir ipte, ipin x ekseninden ayrılma miktarı y ve yayılan dalgaların hızı v iken genel dalga denklemi;

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{v^2} \frac{d^2 y}{dt^2}$$
(2.2)

şeklindedir. Bu denklemin bütün çözümleri;

$$y = F(t \pm x/v) \tag{2.3}$$

biçiminde olup, sabit genişlikli ve sabit açısal frekanslı dalgalar için,

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{e}^{-\mathbf{i}\mathbf{w}(\mathbf{t}-\mathbf{x}\/\ \mathbf{v})} \tag{2.4}$$

şeklindedir.

Toplam enerjisi E, momentumu P olan ve +X yönünde hareket eden serbest bir parçacığın dalga fonksiyonu;

$$\Psi = Ae^{-(2\pi i/h)(Et-Px)}$$
(2.5)

şeklindedir. Bu fonksiyondan toplam enerjisi,

$$E = \frac{P^2}{2m} + V$$
 (2.6)

olan bir parçacığın tek boyutta zamana bağlı Schrödinger denklemi;

$$i\hbar \frac{d\Psi}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\Psi}{dx^2} + V\Psi = E\Psi$$
(2.7)

şeklindedir.

Bir parçacığın üç boyutta zamana bağlı Schrödinger denklemi ise;

$$i \quad \hbar \frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\hbar^2 \partial}{2\mathrm{m}^2} \left(\frac{{}^2\Psi \partial}{\mathrm{x}^2} + \frac{{}^2\Psi \partial}{\mathrm{y}^2} + \frac{{}^2\Psi}{\mathrm{z}^2} \right) + \mathrm{V}(\mathrm{x}, \mathrm{y}, \mathrm{z}, \mathrm{t})\Psi$$
(2.8)

şeklinde ifade edilir.

Kuantum mekaniği, V potansiyel fonksiyonunun değişik biçimleri için Schrödinger denklemini çözmekle uğraşır. Serbest bir parçacığın tek boyutlu dalga fonksiyonu,

$$\Psi(\mathbf{x}, \mathbf{t}) = \Psi(\mathbf{x})\Psi(\mathbf{t}) \tag{2.9}$$

şeklinde ifade edilir.

Şans eseri olarak, sabit kuvvetler tarafından etkilenen parçacıkların bütün fonksiyonlarının zamanla değişmeleri, serbest bir parçacığınkiyle aynı biçime sahiptir . Bu durumda tek boyutta zamandan bağımsız Scrödinger denklemi,

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V)\Psi = 0$$
 (2.10)

şeklindedir.

Bir parçacığın üç boyutta zamandan bağımsız Schrödinger denklemi ise;

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \frac{d^2\Psi}{dy^2} + \frac{d^2\Psi}{dz^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V)\Psi = 0$$
(2.11)

şeklinde ifade edilir.

Genellikle Schrödinger kararlı hal denklemi, E enerjisinin yalnızca belirli değerleri için çözülebilir. Yani çözümde elde edilen dalga fonksiyonu için, istenilen nitelikleri sağlamalıdır. Ancak böyle bir durumda sistem kararlı halde olabilir. Bu durum, enerjinin kuantumlu olduğunu belirtir, enerjinin kuantumlu olması bütün kararlı sistemlere özgü evrensel bir olay olarak ortaya çıkar.

Schrödinger denkleminin çözümlerinde, enerji kuantizasyonunun ortaya çıkmasına çok benzeyen alışılmış bir örnek, her iki ucundan gerilmiş L boyunda bir ipte meydana gelen duran dalgalardır. Burada, bir tek dalganın bir tek doğrultuda devamlı yayılması yerine, ipin her iki ucundaki y uzanımı sıfır olmak koşuluyla dalgalar aynı anda hem +x hem de -x yönlerinde ilerlemektedir. Uzanım için kabul edilebilir bir y(x,t) fonksiyonu, aynen dalga fonksiyonu gibi, süreklilik, sonluluk ve tek değerlilik koşullarını sağlamalıdır. Bu durumda, bu sınırlandırmalara uygun olan dalga denkleminin yegane çözümleri, dalga boylarının;

$$\lambda_n = \frac{2L}{n+1}$$
 (n= 0, 1, 2, 3,...) (2.12)

olduğu durumlardır.

Schrödinger kararlı durum denkleminde $(H\Psi_n = E_n\Psi_n)$, E_n enerji değerlerine özdeğerler ve buna karşılık gelen Ψ_n dalga fonksiyonlarına öz fonksiyonlar denir. Buradaki n sayısı kuantum sayısıdır. Boyutları L olan bir kuyu içerisine kapatılmış bir parçacık için Schrödinger denkleminin çözümü kuantum mekaniği açısından önemlidir. Böyle bir parçacık için kuyunun duvarlarının sonsuz sertlikte olduğu, yani çarpışmalar sonucunda enerji kaybının olmadığı varsayılırsa ve bu kutu içerisindeki potansiyel (V) sıfır ise, kutu içindeki bir parçacık için bir boyuttaki Schrödinger denklemi;

$$\frac{\mathrm{d}^2\Psi}{\mathrm{dx}^2} + \frac{2\mathrm{m}}{\hbar^2}\mathrm{E}\Psi = 0 \tag{2.13}$$

şeklindedir.

Bu parçacık için potansiyel;

$$0 < x < L$$
 için $V(x) = 0$ (2.14)

$$x < 0$$
 veya $x > L$ için $V(x) = \infty$ (2.15)

şeklindedir. Şekil 2-5 de L genişlikli ve sonsuz yüksek duvarlı, bir boyutlu kuyu diyagramı gösterilmiştir.



Şekil 2-5 L genişlikli ve sonsuz yüksek duvarlı, bir boyutlu kuyu diyagramı

Buradaki Schrödinger denklemi;

$$\Psi = A \sin \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} x \tag{2.16}$$

$$\Psi = B\cos\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}x$$
(2.17)

şeklinde iki çözüme sahiptir.

Sınır koşullarına uygun dalga fonksiyonu Denklem (2.16)' daki fonksiyondur. x = 0 ve x = L için $\psi = 0$ olduğundan;

$$\sin\sqrt{\frac{2\mathrm{mE}}{\hbar^2}}\mathrm{xL} = 0 \tag{2.18}$$

olmalıdır. Bunun için de; $\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}L$ nin ' π ' nin tamsayı katları yani;

$$\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}L = n\pi$$
 (n = 1, 2, 3,...) (2.19)

olması gerekir. Buradan sistemin enerji düzeylerini oluşturan özdeğerler;

$$E_{n} = \frac{n^{2} \pi^{2} \hbar^{2}}{2mL^{2}}$$
(2.20)

olarak bulunur. Görüldüğü gibi sonsuz derin kuyu içine hapsedilmiş bir parçacığın alabileceği enerji değerleri, klasik mekaniktekinin aksine sürekli değil kesiklidir. Yani parçacık, ancak belli enerji düzeylerinde bulunabilir. Bir boyutlu kutudaki parçacık için E_n değerlerine karşılık gelen öz fonksiyonlar ise;

$$\Psi_{n} = Asin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$
(2.21)

şeklindedir. Bu fonksiyon;

$$\int_{0}^{L} \Psi_{n}^{*}(x) \Psi_{n}(x) dx = 1$$
(2.22)

eşitliği ile normalize edildiğinde, parçacığın normalize edilmiş dalga fonksiyonu;

$$\Psi_{n} = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$
(2.23)

şeklinde olur. Bu koşullarda parçacığın, üç boyutta normalize edilmiş dalga fonksiyonu ise;

$$\Psi_{n} = \left(\frac{2}{L}\right)^{3/2} \sin\frac{n_{x}\pi x}{L} \sin\frac{n_{y}\pi y}{L} \sin\frac{n_{z}\pi z}{L}$$
(2.24)

şeklindedir.

Kuyu içinde belirli bir noktada parçacığın var olma olasılığı, farklı kuantum sayıları için çok farklı olabilir. Örneğin, n=1 de parçacık kuyunun tam ortasında maksimum olasılıkta bulunurken, n=2 için bu noktada olasılığı sıfır olur.

Kuyu duvarlarının sonsuz sertlikte olmadığı durumlarda kuyunun dışında potansiyel enerji, sonlu bir nicelik olup uçlarının hafifçe hareket etmesine olanak verecek şekilde titreşen bir ipin durumunu andırır. Bu durumda kuyu dışında ψ dalga fonksiyonları sıfır değildir. Parçacığın enerjisi, kuyu dışındaki potansiyel değerinden küçük olmasına rağmen, yine de parçacığın kuyu dışında belirli bir bulunma olasılığı vardır. Bu durumu Heisenberg Belirsizlik İlkesi kolaylıkla açıklayabilmektedir. Kuantum mekaniğinde döteron kuramı ve tünel olayı buna iyi bir örnek oluşturur. Schrödinger denklemi değişik potansiyel enerjiler içinde bulunan parçacıklar için çözülmüş ve deneylerle ne kadar tutarlı olduğu kanıtlanmıştır.

Bilindiği gibi, bir elektronun kararlı enerji durumu ve bu durumda bulunan elektronu tanımlayan dalga fonksiyonu, onun potansiyel enerjisini de içeren Schrödinger dalga denkleminin çözümüdür. Örneğin, bir hidrojen atomu için potansiyel enerji değeri;

$$V = \frac{Ze^2}{r}$$
(2.25)

ifadesi ile belirtilir. Burada Z hidrojenin atom numarası, e elektronun yükü, r ise hidrojen atomunun yarıçapıdır.

Bilindiği gibi, heteroyapı farklı yarıiletkenlerin birbirine eklenmesi (birbiri üzerine büyütülmesi) ile oluşturulur. Yapı bileşenlerinin elektronik bant yapısına ve diğer fiziksel parametrelere bağlı olarak, ara yüzeyde bant süreksizliği meydana gelir. Bu süreksizlik, iletim ve valans bantları kenarında basamak fonksiyonu ile tanımlanır. Bu basamağın yüksekliğine bant süreksizliği (bantoffset) adı verilir. Örgü sabitleri birbirine yakın yarıiletkenlerin oluşturduğu heteroyapıda eğer bu yarıiletkenlerin temel bant aralığı direkt ise, bant süreksizliğinin profili kuantum çukuru modelini temsil eder. Yarıiletken mikroyapı uygulamalarının çoğunda basit heteroyapılar esas alınır. Uygulamada GaAs ve GaAlAs materyalleri sıkça kullanılır. Alüminyum konsantrasyonunun % 30-35 dolayında alındığı yapılarda iletim bandındaki engel yüksekliğinin büyük olmasına karşın, alaşım direkt bant özelliğini korur. Çalışmamızda üzerinde duracağımız heteroyapı modeli bu özelliktedir.

Ara yüzeyin "aniden değişme" doğasına bağlı koşullar GaAs-AlAs yapılarda iyi bir biçimde sağlandığı için, kalınlığı kontrol edilebilen bu tür materyalleri kullanarak çok katmanlı (tabakalı) daha karmaşık yapıları oluşturmak olasıdır. Bu sistemlerin en basit olanı Şekil 2-6 da verilmiştir. Burada ince GaAs katmanı iki kalın GaAlAs alaşımı arasına yerleştirilmiştir. Bu çift heteroeklem sistemine genellikle "kuantum çukuru" adı verilir. Şekil 2-7 deki elektronik yapıya bakıldığında bu isimlendirmenin uygun olduğu görülür. Bu elektronik yapı, önceki bölümde açıklanan tek heteroyapı sonuçlarının kullanılması ile elde edilir. Elektronik yapı aniden değiştiği için ve iki materyalin örgü sabitleri özdeş olduğundan, katkı maddesinin olmaması durumunda, potansiyel ardışık iki basamak potansiyelin toplamı biçiminde oluşur.



Şekil 2-6 GaAlAs arasına yerleştirilen a genişliğinde GaAs katmanını içeren bir örnek



Şekil 2-7 GaAs kuantum çukurunun elektronik yapısı. E_g (GaAs), GaAs külçesinin yasak bant aralığıdır. İletim bandında en düşük kuşatılmış durum, GaAs külçe bant kenarı olan E_c ' nin üzerinde yer alır.

Bir tekli kuantum kuyu yapısı; bir uygun taban numune üzerine ikili, üçlü veya dörtlü yarıiletken alaşımların bir ultra ince tabaka olarak çoklu epitaksiyel büyütülmesiyle elde edilir. Bu yapılara örnek olarak InP/GaAs, AlGaAs/GaAs, Si/Ge yapıları verilebilir. Tekli kuantum kuyu yapının şematik gösterimi Şekil 2-8 de verilmiştir [6].



Şekil 2-8 Tekli kuantum kuyulu yapının şematik gösterimi

Bir ikili kuantum-kuyu yapısı; bir dar bant aralıklı ultra ince tabakanın, geniş bant aralıklı tabakalar arasına sandviçlenerek yerleştirildiği yapılardır. Geniş aralıklı yarıiletkendir. 2-9 bant yapılar genellikle aynı Şekil da AlGaAs/GaAs/AlGaAs ikili kuantum kuyusunun şematik diyagramı görülmektedir [6].



Şekil 2-9 İkili kuantum kuyulu yapının şematik gösterimi

Çoklu kuantum kuyu yapısı; dar ve geniş bant aralıklı tabakaların birinin diğerinin üzerine büyütüldüğü çoklu yapıdır. Genellikle geniş bant aralıklı materyaller, değişik kuantum kuyularındaki elektronlar arasında iletişimi sağlayan bir engel şeklindedir. Çoklu kuantum kuyu yapının şematik gösterimi Şekil 2-10 da verilmiştir [6].



Şekil 2-10 Çoklu kuantum kuyulu yapının şematik gösterimi

Bir süper örgü, değişik engeller arasında elektronların tünellenebildiği, ultra ince olan dar bant aralıklı tabakalardan oluşan birçoklu kuantum-kuyu yapısıdır. Bu yapı minibantlar ve mini aralıkların oluşumunu sağlar. Süperörgü yapının şematik gösterimi Şekil 2-11 de verilmiştir [6].



Şekil 2-11 Süperörgü yapının şematik gösterimi

3. FARKLI KUANTUM KUYULARININ ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ

3.1. Giriş

Yariiletken yapıları büyütme yöntemlerindeki ilerlemeler, bazı elektronik cihazların özel bir yöntemle imal edilmesine imkan vermiştir. Yariiletken kuantum kuyusunun profilinde meydana gelen bir değişim, bu kuantum kuyusunun alt-bant enerji durumlarını ve dalga fonksiyonlarını değiştirir. Bu yüzden kuantum kuyusunun profiline bağlı olan çeşitli fiziksel özellikler de değişir. Teknolojik uygulamaların geniş çeşitliliği nedeniyle, tekli ve çoklu yarıiletken kuantum kuyulu yapılar manyetik alan, elektrik alan ve ayrı katkılama işlemleri gibi farklı dış pertürbasyonlarda geniş ölçüde çalışılmıştır. Kare, eğik ve parabolik şeklindeki kuantum kuyularında elektrik alan, manyetik alan ve lazer alanındaki deneysel ve teorik çalışmalar, en çok ilgi çeken araştırma konuları olmuşlardır [7-17].

Günümüzde yarıiletken cihazlar, kuantum kuyu sistemlerinin elektriksel ve optiksel özelliklerine bağlı olarak tasarlanmaktadırlar. Örneğin; optiksel modüller sınırlı Stark etkisinde bulunan kuantum kuyularına dayalı olarak imal edilmektedirler. İkili ve üçlü kuantum kuyulu yapılar, cihaz endüstrisi ile çok yakından ilgilidir. Özellikle kuyu ve engel değişiklikleri arasındaki ilişki, iyi bir şekilde ortaya konulduktan sonra yarıiletken cihaz teknolojisinde büyük bir ilerleme sağlanmıştır. Dar ve tekli bir kuantum kuyusunda enerji seviyeleri için bir kuantum sınırlama etkisinin varlığı, daha önceden büyük ölçüde çalışılmıştır. İkili ve üçlü kuantum kuyularında bu sınırlama etkilerine ek olarak, izole edilmiş kuyularda hangi enerji seviyelerinin karakterize olacağı ve sistemin taban durumlarının potansiyel engelini ne derecede etkileyebilecekleri açıklanmıştır. Heteroyapıda bulunan yarıiletken ikili kuantum kuyuları teknolojik uygulamalar için önemli adaylardır. Bu yüzden yeni çıkan elektronik cihazların uygulama temellerini açıklayabilmektedirler [18–20]. Benzer olarak; heteroyapıdaki çiftli engel sistemleri, ikili ve üçlü kuantum kuyu sistemleri gibi birçok ilgi çekici fiziksel özelliği açıklayabilmektedirler [21–23].

Tekli kuantum kuyularına göre çoklu yarıiletken yapıdaki ana avantaj; büyütülmüş eksiton elektro-optiksel etkileşimidir. İkili ve üçlü kuantum kuyularında eksitonların elektro-optiksel özellikleri, yüksek hızlı, uzaysal, ışık modülatörlerinin potansiyel uygulamalarına imkan verir. Huang ve Manasreh tarafından açıklanan ilginç bir uygulama, üçlü kuantum kuyularıyla üç renkli kızılötesi fotodedektörlerin birbirine benzetilmesidir [24].

3.2. Kuantum Kuyularının Elektronik Özelliklerinin Hesaplanması

Farklı kuantum kuyularının dalga fonksiyonlarının ve enerji özdeğerlerinin bulunabilmesi için Schrödinger dalga denkleminin belirlenen sınır koşullarında çözümüne ihtiyaç duyulur. Schrödinger dalga denkleminin en genel hali,

$$H\Psi(x, y, z, t) = E\Psi(x, y, z, t)$$
(3.1)

şeklindedir. Bu ifadedeki H, Hamiltonien operatörü olup kuantum mekaniğinde sıkça kullanılan bir işlemcidir.

Sonsuz yükseklikteki duvarlarla sınırlandırılan bir kuyuda duvarlar, yük taşıyıcılarının $\pm \infty$ ' a kaçmasını önler ve lokalizasyonu korur. z- doğrultusundaki bir sistemin Hamiltonien'i, etkin kütle yaklaşımı çerçevesinde

$$H = \frac{P^2}{2m^*} + V(z)$$
 (3.2)

eşitliği ile verilir. Burada P ve z, parçacığın momentum ve konumu, m^{*} etkin kütlesi (elektronun serbest haldeki kütlesi m₀ olmak üzere m^{*} = $0.067m_0$ olarak alınmıştır) ve V(z) ise, sistemin potansiyel enerji terimidir. Sistemin Schrödinger dalga denklemi;

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m^*}\frac{d^2}{dz^2} + V(z)\right]\Psi_n(z) = E_n\Psi_n(z)$$
(3.3)

şeklindedir. Burada h Planck sabiti olmak üzere, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ dir.

Schrödinger dalga denkleminin en genel çözümü, enerji özdeğerlerini ve Ψ_n dalga fonksiyonunu verir. Sonsuz yükseklikteki duvarlarla sınırlandırılan ve genişliği L₀ (Tüm hesaplamalarda L₀ = 800 Å olarak alınmıştır.) olan potansiyel kuyusuna sahip sistemin dalga fonksiyonu,

$$\Psi_{n} = \sqrt{\frac{2}{L_{0}}} \cos\left[\frac{n\pi z}{L_{0}} - \delta_{n}\right]$$
(3.4)
eşitliğiyle verilir. Bu eşitlikte δ_n , kuyunun öz fonksiyonlarındaki tek veya çift özdeğerlere karşılık gelen faz farkı olmak üzere;

$$\delta_{n} = \begin{cases} 0 & n \text{ tek ise} \\ \frac{\pi}{2} & n \text{ çift ise} \end{cases}$$
(3.5)

değerlerini alır.

Sistemin dalga fonksiyonları için sonsuz kare kuyunun ortonormal fonksiyonlarını baz alarak,

$$\overline{\Psi}_{i}(z) = \sum_{i=1}^{N_{0}} C_{in} \Psi_{n}(z)$$
(3.6)

denklemini kullandık. Eğer sistemin öz fonksiyonları bilinmiyorsa, bu öz fonksiyonlar kendine yakın bir sistemin ortonormal dalga fonksiyonları cinsinden tanımlanabilir. { Ψ_n } fonksiyonları, bilinen sistemin baz vektörleri, { C_{in} } katsayıları ise, $\overline{\Psi}_i$ vektörünün bu bazdaki bileşenleri ve N₀ sistem boyutudur. Tüm hesaplamalarda N₀=30 olarak alınmıştır.

Sistemdeki elektronun özenerji spektrumu;

$$E_{n} = \frac{n^{2} \pi^{2} \hbar^{2}}{2m^{*} L_{0}^{2}}$$
(3.7)

biçimindedir ve n = 1 için taban durumu enerjisi,

$$E_{1} = \frac{\pi^{2} \hbar^{2}}{2m^{*} L_{0}^{2}}$$
(3.8)

olarak elde edilir.

Bu denklemlerde yer alan L_0 uzunluk boyutunda , E_1 ise enerji boyutundadır. Uzunluk ve enerji mertebesinde olan fiziksel nicelikler sırasıyla; L_0 ve E_1 'a bölünerek boyutsuz hale getirilebilir. Örneğin; z parametresinin boyutsuz hali,

$$\tilde{z} = \frac{z}{L_0} \tag{3.9}$$

şeklindedir. z parametresine göre 1. ve 2. mertebeden türev alınırsa sırasıyla;

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} = \frac{1}{\mathrm{L}_0} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tilde{z}} \tag{3.10}$$

$$\frac{d^2}{dz^2} = \frac{1}{L_0^2} \frac{d^2}{d\tilde{z}^2}$$
(3.11)

denklemleri elde edilir.

(3.11) denklemi (3.3) denkleminde yerine yazılırsa Hamiltonien;

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m^*} \frac{1}{L_0^2} \frac{d^2}{d\tilde{z}^2} + V(z)$$
(3.12)

şeklinde olur.

Hamiltonien enerji boyutunda olduğundan (3.12) denkleminin her iki tarafı E_1 'a bölünürse Hamiltonien boyutsuz hale getirilir. Son olarak Hamiltonien'in boyutsuz hali,

$$\tilde{H} = -\frac{1}{\pi^2} \frac{d^2}{d\tilde{z}^2} + \tilde{V}(z)$$
 (3.13)

olarak elde edilir.

Kuantum kuyularına sahip sistemin elektronik özelliklerini hesaplama işlemlerinde, Hamiltonien operatörü ve beklenen değer ifadesi kullanılabilir. Bu durumda Hamiltonien'nin beklenen değeri

$$\langle \Psi_{n} | \mathbf{H} | \Psi_{m} \rangle = \int \Psi_{m} \mathbf{H} \Psi_{n} dz$$
 (3.14)

eşitliğinden hesaplanır.

3.3. Farklı Şekillere Sahip Tekli Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri

Kare, eğik ve parabolik kuyular için kuyu genişlikleri sırasıyla, $L_s = L_g = L_p = 100$ Å, yarı kare kuyu için $L_b = 40$ Å ve kuyu potansiyel yüksekliği $V_0 = 120$ meV olmak üzere; Şekil 3-1 (a-f)' de şematik gösterimleri verilen farklı şekillerdeki tekli kuantum kuyuları için potansiyel ifadeleri;

$$V(z) = \begin{cases} 0 & -\frac{L_s}{2} \le z \le \frac{L_s}{2} & \text{kare kuyu için} \\ 0 & -\frac{L_b}{2} \le z \le \frac{L_b}{2} \\ \frac{V_0}{2} & \frac{L_b}{2} \le |z| \le \frac{L_s}{2} \end{cases} \text{ yarı kare kuyu için} \\ \frac{V_0}{L_g} z & 0 \le z \le L_g & \text{eğik kuyu için} \\ \frac{V_0}{2L_g} z & 0 \le z \le L_g & \text{yarı eğik kuyu için} \\ a z^2 & -\frac{L_p}{2} \le z \le \frac{L_p}{2} & \text{parabolik kuyu için} \\ V_0 & \text{diğer yerlerde} \end{cases}$$
(3.15)

şeklindedir.

GaAs - $Al_xGa_{1-x}As$ yapıda iletim bandına karşılık gelen kuyu potansiyeli x' in bir fonksiyonu olarak;

$$V(x) = 0.6 (1.155 x + 0.37 x2) eV.$$
(3.16)

şeklinde verilir. Bilindiği gibi kare, eğik ve parabolik potansiyel profilleri, Al_xGa_{1-x}As yapıdaki alüminyum konsantrasyonu değişiminden elde edilir. Tüm hesaplamalarda, GaAs-Al_{0.165}Ga_{0.835}As yapısı için x = 0.165 değerine karşılık gelen potansiyel yüksekliği V₀ = 120 meV olarak alınmıştır. Burada parabolik kuyu için $\hbar w = 120$ meV olmak üzere;

$$a = \frac{1}{2}m^*w^2 = \frac{\hbar^2 w^2 \pi^2}{4}$$
(3.16)

olarak alınmıştır [25]. Herhangi bir ayarlama parametresi (β) kullanılarak parabolik kuantum kuyusunun şekli değiştirilebilir. Bu durumlarda β , denklem (3.16)' daki ifadeyle çapılır. Yapılan bütün işlemlerde parabolik kuyu için $\beta = 0.6$, yarı parabolik kuyu için ise $\beta = 0.4$ olarak alınmıştır.

Parabolik kuantum kuyusu için ayarlama parametresi,

$$\Omega = \frac{4V_0}{L_p^2} \tag{3.17}$$

olarak da alınabilir [26]. Bu çalışmada parabolik kuantum kuyusu için yapılan tüm hesaplamalarda (3.16) denklemi kullanılmıştır.



Şekil 3-1 (a) Kare şeklindeki kuantum kuyusunun şematik gösterimi



Şekil 3-1 (b) Yarı kare şeklindeki kuantum kuyusunun şematik gösterimi



Şekil 3-1 (c) Eğik kuantum kuyusunun şematik gösterimi



Şekil 3-1 (d) Yarı eğik kuantum kuyusunun şematik gösterimi



Şekil 3-1 (e) Parabolik kuantum kuyusunun şematik gösterimi



Şekil 3-1 (f) Yarı parabolik kuantum kuyusunun şematik gösterimi

(3.15) denklemiyle verilen potansiyel ifadeleri ve beklenen değer ifadesi kullanılarak tekli kuantum kuyularının elektronik özellikleri hesaplanmıştır.

Şekil 3-2 (a-f)' de farklı potansiyel profillerine sahip tekli kuantum kuyularının bağlı enerji özdeğerlerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları gösterilmiştir.

Çizelge 3-1' de ise, farklı şekillerdeki tekli kuantum kuyularının ilk iki enerji özdeğeri ve kuyu içerisinde bu enerji seviyelerinde elektronun bulunma olasılıkları verilmiş, dalga fonksiyonları çizilirken kuyu dışında kalan özdeğerler, yani bağlı olmayan durumlar göz önüne alınmamıştır.

Çizelge 3-1 Farklı şekillerdeki tekli kuantum kuyularının ilk iki enerji özdeğeri ve ilk iki enerji seviyesinde elektronun bulunma olasılıkları

	1. Enerji	1. Enerjide	2. Enerji	2. Enerjide
Kuyu Şekli	Özdeğeri(meV)	Bulunma	Özdeğeri(meV)	Bulunma
		Olasılıkları		Olasılıkları
Kare	26.648	0.925	95.379	0.606
Yarı kare	50.165	0.932	119.148	0.233
Eğik	72.243	0.838	122.151	0.088
Yarı-eğik	52.004	0.895	112.411	0.432
Parabolik	45.274	0.937	117.744	0.309
Yarı- parabolik	39.333	0.933	111.802	0.455



Şekil 3-2 (a) Kare kuyunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-2 (b) Yarı kare kuyunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-2 (c) Eğik kuyunun potansiyel profili ve taban durumu enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-2 (d) Yarı eğik kuyunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-2 (e) Parabolik kuyunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-2 (f) Yarı parabolik kuyunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları

Bu şekillerden de görüldüğü gibi; aynı kuyu genişliğine ve potansiyel yüksekliğine sahip farklı kuantum kuyuların enerji özdeğerleri, birbirlerinden oldukça farklıdır. Potansiyel profilinin değişiminden en çok taban durumundaki parçacık etkilendiğinden, en düşük taban durum enerji özdeğeri kare kuyuda, en büyük taban durum enerji özdeğeri ise eğik kuyudadır. Eğik kuyuda sadece taban durum enerji özdeğerinin yer aldığı, diğer kuyularda ise taban ve birinci uyarılmış durum enerji özdeğerlerinin bulunduğu görülmüştür. Beklenildiği gibi, yarı-kare ile yarı-eğik kuyulardaki taban durum enerji özdeğerleri birbirine çok yakındır. Birbirine benzer kuyularda taban durum enerji seviyeleri arasındaki farklar, sırasıyla kare-yarı kare, eğik-yarı eğik ve parabolik-yarı parabolik kuyular için -23.517 meV, 20.239 meV ve 5.941 meV olarak bulunmustur. Bu sonuclara göre; taban durum enerji özdeğeri, kuyunun şeklinin parabolik ya da yarı parabolik olması durumunda fazla değişmemesine rağmen, kuyunun kare ya da yarı kare olmasında büyük ölçüde değişmektedir. Elektronun taban durum enerji seviyesinde bulunma olasılığı, en fazla parabolik kuyuda, en az ise eğik kuyudadır. Taban durumundaki elektronun olasılık yoğunluğunun, eğik ve yarıeğik kuyularda asimetrik, diğer kuyularda ise simetrik olarak lokalize olduğu görülmüştür.

Birinci uyarılmış en düşük enerji seviyesi ve bu enerji seviyesinde elektronun en fazla bulunma olasılığı kare kuyudadır. Bu enerji seviyesinin artması ve buna bağlı olarak bulunma olasılıklarının azalması sırasıyla; yarıparabolik, yarı-eğik, parabolik, yarı-kare kuyuda görülmektedir. Eğik kuyuda birinci uyarılmış enerji özdeğeri kuyunun dışında olduğundan, bulunma olasılığı oldukça küçüktür. Sadece yarı-eğik kuyuda birinci uyarılmış durumdaki elektronun olasılık yoğunluğu asimetrik ve sağa doğrudur, diğerlerinde ise simetriktir.

3.4. Farklı Şekillere Sahip İkili Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri

Kare, eğik ve parabolik kuyular için kuyu genişlikleri sırasıyla, $L_s = L_g = L_p = 100$ Å, engel genişlikleri $L_b = 40$ Å ve kuyu potansiyel yüksekliği $V_0 = 120$ meV olmak üzere; Şekil 3-3 (a-c)' de şematik gösterimleri verilen farklı şekillerdeki ikili kuantum kuyuları için potansiyel ifadeleri aşağıda verilmiştir. Buna göre;

Kare-eğik ikili kuantum kuyusu için potansiyel ifadesi;

$$V(z) = \begin{cases} 0 & -L_s - L_b \le z \le -L_b \\ \frac{V_0}{L_g} z & 0 \le z \le L_g \\ V_0 & \text{diger yerlerde} \end{cases} \quad (3.18)$$

Kare-parabolik ikili kuantum kuyusu için potansiyel ifadesi;

$$V(z) = \begin{cases} 0 & -L_s - L_b - \frac{L_p}{2} \le z \le -L_b - \frac{L_p}{2} & \text{kare kuyu için} \\ a z^2 & -\frac{L_p}{2} \le z \le \frac{L_p}{2} & \text{parabolik kuyu için} & (3.19) \\ V_0 & & \text{diğer yerlerde} \end{cases}$$

Parabolik - eğik ikili kuantum kuyusu için potansiyel ifadesi;

$$V(z) = \begin{cases} a z^{2} & -\frac{L_{p}}{2} \leq z \leq \frac{L_{p}}{2} & \text{parabolik kuyu için} \\ \frac{V_{0}}{L_{g}} z & \frac{L_{p}}{2} + L_{b} \leq z \leq \frac{L_{p}}{2} + L_{b} + L_{g} & \text{eğik kuyu için} \\ V_{0} & \text{diğer yerlerde} \end{cases}$$
(3.20)

şeklindedir.



Şekil 3-3 (a) Kare-eğik kuantum kuyusunun şematik gösterimi



Şekil 3-3 (b) Kare-parabolik kuantum kuyusunun şematik gösterimi



Şekil 3-3 (c) Parabolik-eğik kuantum kuyusunun şematik gösterimi

Çizelge 3-2' de farklı şekillerdeki ikili kuantum kuyularının bağlı enerji özdeğerleri ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılıkları verilmiştir.

Çizelge 3-2 Farklı şekillerdeki ikili kuantum kuyularının ilk üç enerji özdeğeri ve ilk iki enerji seviyesinde elektronun bulunma olasılıkları

Kuyu	1. Enerji	1. Enerjide	2. Enerji	2. Enerjide	3. Enerji	
Şekli	Özdeğeri	Özdeğeri Bulunma		Bulunma	Özdeğeri	
	(meV)	Olasılıkları	(meV)	Olasılıkları	(meV)	
Kare-	26 310	0.015	71.026	0.745	00 020	
Eğik	20.310	0.915	/1.020	0.745	<i>}}</i> , <i>yLJ</i>	
Kare-	26.260	0.008	15 160	0.019	05 452	
Parabolik	20.300	0.908	45.402	0.918	95.455	
Parabolik-	44.427	0.883	63.104	0.820	118.291	
Eğik						

Şekil 3-4 (a-c)' de farklı şekillerdeki ikili kuantum kuyularının potansiyel profilleri ve bağlı durumdaki enerji özdeğerlerinde elektronun olasılık yoğunlukları verilmiştir. Bu şekillerden de görüldüğü gibi; aynı kuyu genişliğine ve potansiyel yüksekliğine sahip farklı şekillerdeki ikili kuyuların enerji özdeğerleri birbirlerinden farklıdır. Potansiyel profilinin değişiminden en çok taban durumundaki enerjiye sahip olan parçacık etkilendiğinden, en düşük enerji özdeğeri sırasıyla; kare, parabolik ve eğik kuyudadır, aynı zamanda bu değerler kare-eğik ve kare-parabolik ikili kuyularda yalıtılmış tekli kuyulardakine oldukça yakındır. Parabolik-eğik kuyuda ise parabolik kuyu için enerji değeri değişmezken, eğik kuyudaki enerji seviyesi azalmaktadır, çünkü parabolik kuyu giderek genişlediğinden, eğik kuyudaki parçacık parabolik kuyuya doğru tünellemektedir. Bu durum, olasılık yoğunluklarından da açıkça görülmektedir. Kare-parabolik kuyularda ilk iki seviyedeki parçacıkların diğer kuyulara tünellemesi görülmezken (Şekil 3-4 (b)), i=2 enerji özdeğerindeki eğik kuyudaki elektronun, kare kuyuya (Şekil 3-4 (a)) ve parabolik kuyuya (Şekil 3-4 (c)) tünellediği görülmektedir. Eğik kuyuda lokalize olan parçacığın olasılık yoğunluğu asimetriktir, diğerlerinde ise simetriktir. i=3 enerji özdeğerlerinde bulunan elektronun olasılık yoğunlukları, kare kuyunun olduğu şekillerde kare kuyuda, parabolik-eğik kuyuda ise parabolik kuyuda daha fazla lokalizedir.



Şekil 3-4 (a) Kare-eğik kuyuların potansiyel profili ve ilk üç enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-4 (b) Kare-parabolik kuyuların potansiyel profili ve ilk üç enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-4 (c) Parabolik-eğik kuyuların potansiyel profili ve ilk üç enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları

3.5. Farklı Şekillere Sahip Üçlü Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri

Kare, eğik ve parabolik kuyular için kuyu genişlikleri sırasıyla, $L_s = L_g = L_p = 100$ Å, engel genişlikleri $L_b = 40$ Å ve kuyu potansiyel yüksekliği $V_0 = 120$ meV olmak üzere; Şekil 3-5 de şematik gösterimi verilen üçlü kuantum kuyusu için potansiyel ifadesi aşağıda verilmiştir. Buna göre; *Kare-parabolik-eğik üçlü kuantum kuyusu için potansiyel ifadesi;*

$$V(z) = \begin{cases} 0 & -L_s - L_b - \frac{L_p}{2} \le z \le -L_b - \frac{L_p}{2} & \text{kare kuyu için} \\ a z^2 & -\frac{L_p}{2} \le z \le \frac{L_p}{2} & \text{parabol kuyu için} \\ \frac{V_0}{L_g} z & \frac{L_p}{2} + L_b \le z \le \frac{L_p}{2} + L_b + L_g & \text{graded kuyu için} \\ V_0 & \text{diğer yerlerde} \end{cases}$$
(3.21)

şeklindedir.



Şekil 3-5 Kare-parabolik-eğik kuantum kuyusunun şematik gösterimi

Şekil 3-6 da kare-parabolik-eğik şeklindeki üçlü kuantum kuyusunun potansiyel profilleri ve bağlı durumdaki enerji özdeğerlerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları gösterilmiştir.

Çizelge 3-3' de kare-parabolik-eğik şeklindeki üçlü kuantum kuyusunun ilk üç enerji özdeğeri ve bu değerlere karşılık gelen bulunma olasılıkları gösterilmiştir. Dördüncü enerji özdeğeri, 95.6651 meV olup Çizelge 3-3' de gösterilmemiştir.

Çizelge 3-3 Kare-parabolik-eğik üçlü kuantum kuyusunun ilk üç enerji özdeğeri ve ilk üç enerji seviyesinde elektronun bulunma olasılıkları

Kuyu	1.Enerji	1. Enerjide	2.Enerji	2. Enerjide	3.Enerji	3. Enerjide
Şekli	Özdeğeri	Bulunma	Özdeğeri	Bulunma	Özdeğeri	Bulunma
	(meV)	Olasılıkları	(meV)	Olasılıkları	(meV)	Olasılıkları
Kare-						
Parabolik-	26.358	0.908	44.617	0.864	63.080	0.818
Eğik						



Şekil 3-6 Kare-parabolik-eğik kuyuların potansiyel profili ve ilk dört enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları

Şekil 3-6 dan ve Çizelge 3-3 den de görüldüğü gibi, kare-parabolik-eğik üçlü kuantum kuyusunun ilk iki enerji özdeğeri kare-parabolik ikili kuantum kuyusunun ilk iki enerji özdeğerine oldukça yakındır. Kare kuyu içeren diğer ikili yapılarda olduğu gibi, birinci dalga fonksiyonu yine kare kuyu içerisinde simetrik bir şekilde lokalizasyona uğramıştır. Kare-parabolik ikili kuyuda olduğu gibi, ikinci dalga fonksiyonu parabolik kuyu içerisinde simetrik bir şekilde lokalize olmuştur. Üçüncü dalga fonksiyonu ise, eğik kuyuda lokalize olup simetrik bir yapıya sahip değildir. Potansiyel profilinin değişiminden en çok taban durumundaki enerjiye sahip olan parçacık etkilendiğinden, en düşük enerji özdeğeri sırasıyla; kare, parabolik ve eğik kuyudadır, aynı zamanda bu değerler kare-parabolik-eğik kuyuda yalıtılmış tekli ve ikili kuyulardakine oldukça yakındır. Ayrıca elektronun bulunma olasılık yoğunluğu kare kuyuda en fazla iken, eğik kuyuda en azdır.

Şekil 3-7 (a-c)'de sırasıyla kare-eğik, kare-parabolik ve parabolik-eğik ikili kuantum kuyuları için engel genişliğinin (L_b) bir fonksiyonu olarak elektronun bulunma olasılık yoğunlukları gösterilmiştir. Şekillerden de görüldüğü gibi sırasıyla; parabolik-eğik kuyuda $L_b = 40$ Å (Şekil 3.7(a)), kare-eğik kuyuda $L_b = 80$ Å (Şekil 3.7(b)) ve kare-parabolik kuyuda (tünelleme çok az olmasına rağmen) $L_b = 60$ Å (Şekil3.7(c)) genişliğinden sonra parçacık için tünelleme olayı görülmemektedir. Bu sekillerde parçacığın;

1-s: i=1 seviyesi için elektronun kare kuyuda,

2-s: i=2 seviyesi için elektronun kare kuyuda,

1-g: i=1 seviyesi için elektronun eğik kuyuda,

2-g: i=2 seviyesi için elektronun eğik kuyuda,

1-p: i=1 seviyesi için elektronun parabolik kuyuda,

2-p: i=2 seviyesi için elektronun parabolik kuyuda

bulunma olasılık yoğunluklarını temsil etmektedirler.



Şekil 3-7 (a) Parabolik-eğik, (b) kare-eğik ve (c) kare-parabolik ikili kuantum kuyuları için bariyer genişliğinin (L_b) bir fonksiyonu olarak elektronun bulunma olasılık yoğunlukları. 1-s: i=1 seviyesi için elektronun kare kuyuda, 2-s: i=2 seviyesi için elektronun kare kuyuda, 1-g: i=1 seviyesi için elektronun eğik kuyuda, 2-g: i=2 seviyesi için elektronun eğik kuyuda, 1-p: i=1 seviyesi için elektronun parabolik kuyuda, 2-p: i=2 seviyesi için elektronun parabolik kuyuda

3.6. Farklı Kuantum Kuyularına Uygulanan Elektrik Alanın Etkisi

Katıların elektronik durumları üzerinde statik elektrik alanının etkileri, son yıllarda büyük bir ilgi alanı olmuştur. Kuşatılmadan dolayı elektrik alanı altında kuantum çukurlarında meydana gelen etkilerin, külçedeki etkilerden farklı olacağı da açıktır. Statik elektrik alanının katılarda elektronik durumlar üzerindeki etkileri ve yük taşıyıcılarının bir boyutlu potansiyel içine kuşatılmaları (confinement) kesikli enerji durumlarının oluşmasını sağlar. Bu durum elektronik yapıda önemli değişmelere neden olur. GaAs ve $Ga_{1-x}Al_xAs$ kuantum kuyuları üzerinde yapılan yoğun çalışmalarda kuantum çukurlarının soğurma ve lüminesans spektrumlarında eksitonik etkilerin başat olduğu gözlenmiştir.

Kuantum kuyulu yapılardaki elektronik durumlar, dışarıdan uygulanan bir elektrik alan yardımıyla değiştirilebilir. Ayrıca bu yöntem yardımıyla çiftlenimli ve çiftlenimli olmayan dalga fonksiyonları elde edilebilir. Bu etkiler optiksel özelliklerde önemli değişikliklere neden oldukları gibi, optiksel lineerliğin bozulmasına yol açarak bazı optiksel cihazların yapımına olanak sağlarlar [27].

Bu çalışmada büyütme yönüne paralel olarak uygulanan elektrik alan altında L_0 genişlikli sonsuz duvarlı kuantum kuyuları içine yerleştirilmiş farklı biçimlerdeki tekli, ikili ve üçlü kuantum kuyularının elektronik özelliklerini belirledik. Etkin kütle yaklaşımında, bir sistemdeki elektronlar için enerji seviyeleri ve dalga fonksiyonları, uygun bir Hamiltonien ile Schrödinger dalga denkleminin çözümlerini sağlamalıdır. Bir boyutlu Schrödinger dalga denklemi;

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\,\mathrm{m}^*}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2} + \mathrm{V}(z) + \mathrm{e}\,\mathrm{F}\,z\right)\psi(z) = \mathrm{E}\,\psi(z) \tag{3.22}$$

şeklindedir. Burada F elektrik alan şiddeti, V(z) ise elektron için z ekseninde seçilen potansiyel değeridir. Bu potansiyel ifadeleri, kare, yarı kare, eğik, yarıeğik ve parabolik kuyular için Denklem (3.15)' te; kare-eğik, kare-parabolik ve eğik-parabolik kuantum kuyuları için sırasıyla Denklem (3.18), (3.19) ve (3.20) 'de; üçlü kuantum kuyusu için ise Denklem (3.22)' de verilmiştir.

Denklem (3.22)' deki Schrödinger dalga denklemi, Denklem (3.14)' deki beklenen değer ifadesinde kullanılarak, her bir kuantum kuyusu için elektrik alan altındaki enerji özdeğerleri ve dalga fonksiyonları bulunur. Bu hesaplamalar yapılırken, eğik kuantum kuyusu içermeyen yapılar için elektrik alan değeri F = 20 kV/cm, eğik kuyu içeren yapılarda ise; $F = \pm 20$ kV/cm olarak alınmıştır. Üçlü kuantum kuyusuna uygulanan elektrik alan değerleri diğer yapılardan farklı olarak sırasıyla, ± 25 kV/cm ve ± 60 kV/cm büyüklüğündedir.

Şekil 3–8 (a-b) de F = 20 kV/cm değeri için kare ve yarı kare kuantum kuyularının potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun olasılık yoğunlukları gösterilmiştir. Şekillerden de görüldüğü gibi; z- doğrultusunda uygulanan pozitif değerlikli elektrik alan, kare ve yarı kare kuantum kuyularının sekillerini değistirerek kuvu potansiyelinin sol tarafa doğru eğilmesine neden olur ve sol taraftaki engelde sözde ikinci bir kuantum kuyusu ortaya çıkar. F=0 için olasılık yoğunlukları z=0 da merkezlenirken, elektrik alanın uygulanmasıyla bu yoğunluklar sol engel yakınında lokalize olmaya başlar. Parçacıkların ilk olarak yerleştiği taban durumunun aksine, uyarılmış durumdaki taşıyıcılar, daha yüksek enerjiye ve tüm uzay bölgesi içinde çok daha yüksek bulunma olasılığına sahiptir. Bu yüzden, elektrik alan şiddetinden dolayı ortaya çıkan değişimlerden, birinci uyarılmış durumdaki parçacıklar taban durumdaki parçacıklara nazaran daha çok etkilenirler. Birinci uyarılmış durum dalga fonksiyonları, sol kuyuya doğru kayarken, taban durum dalga fonksiyonları kuyu içerisinde lokalizedirler. Şekil 3-11 (a-b)' de parabolik ve yarı parabolik kuyular içinde aynı davranış söz konusudur, ancak kuantum kuyusunun biçimine bağlı olarak enerji seviyeleri ve bulunma olasılıkları değerlerinde farklılıklar vardır. Şekil 3-9 (a-g)'de ise F = 20 kV/cmiçin kare kuantum kuyusunun $L_0 = 400 - 1000 \text{ Å}$ arasındaki kuyu genişliklerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları gösterilmiştir.



Şekil 3-8 (a) F = 20 kV/cm için kare kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-8 (b) F = 20 kV/cm için yarı kare kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-9 (a-d) F = 20 kV/cm için kare kuantum kuyusunun $L_0 = 400 - 700$ Å arasındaki kuyu genişliklerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-9 (e-h) F = 20 kV/cm için kare kuantum kuyusunun $L_0 = 800 - 1200 \text{ Å}$ arasındaki kuyu genişliklerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları

Şekillerden de görüldüğü gibi, sonsuz yükseklikteki kuyunun genişliği arttıkça, taban durum enerji seviyesindeki parçacık kare kuyu içerisinde lokalizedir ve bu enerji seviyesinde belirgin bir değişim olmamasına rağmen, birinci uyarılmış enerji özdeğerinde azalma görülmektedir ve elektron sol taraftaki üçgenimsi kuantum kuyusuna kaymaktadır. $L_0 = 700$ Å değerinden sonra birinci uyarılmış durum dalga fonksiyonları, yapıların sol taraflarında oluşan sözde üçgenimsi kuantum kuyularının içerisinde benzer şekilde davranış gösterdiklerinden, bu çalışmada $L_0 = 800$ Å olarak alınmıştır.



Şekil 3-10 (a) F = 20 kV/cm için eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve taban durumu enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-10 (b) F = -20 kV/cm için eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve taban durumu enerji özdeğerinde elektronun olasılık yoğunlukları



Şekil 3-10 (c) F = 20 kV/cm için yarı eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun olasılık yoğunlukları



Şekil 3-10 (d) F = -20 kV/cm için yarı eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun olasılık yoğunlukları



Şekil 3-11 (a) F = 20 kV/cm için parabolik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-11 (b) F = 20 kV/cm için yarı parabolik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları

Şekil 3–10 (a-d) de $F = \pm 20$ kV/cm değeri için eğik ve yarı eğik kuantum kuyularının potansiyel profilleri ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları gösterilmiştir.

Bu şekillerden de görüldüğü gibi z- doğrultusunda uygulanan pozitif ve negatif işaretli elektrik alan, eğik ve yarı eğik kuantum kuyularının şekillerini değiştirmiştir. F = 20 kV/cm olduğunda her iki kuyu potansiyeli de sol tarafa doğru, F = -20 kV/cm olduğunda ise sağ tarafa doğru eğilmektedir. Eğik kuyuya dışardan uygulanan elektrik alan değerinin F = 20 kV/cm olduğu durumda, taban durum dalga fonksiyonu kuyu içerisinde yer almazken, ikinci dalga fonksiyonu kuvu icerisinde asimetrik bir sekilde lokalizasyona uğramıştır. F = -20 kV/cmiçin bu dalga fonksiyonu kuyu içerisinde asimetrik bir şekilde lokalize olmuştur. İkinci dalga fonksiyonu ise kuyu içerisinden kaçıp sola doğru ilerlemiştir. F=0 için, eğik kuyuda birinci uyarılmış enerji seviyesi kuyu dışında olduğundan bu seviyenin elektrik alan altında değişimine bakılmamıştır. F = 20 kV/cm için taban durum enerjisindeki elektron olasılık dağılımı, eğik kuyudan sol engele doğru hareket ederken, yarı eğik kuyu içinde halen lokalizedir. Yarı eğik kuyudaki birinci uyarılmış seviyenin dalga fonksiyonu ise sol engel yakınında lokalize olmaktadır. Oysa; F = -20 kV/cm için hem eğik hem de yarı eğik kuyu düzlesmeye başladığından, eğik kuyu için taban durum dalga fonksiyonu, kuyu içinde kısmen lokalize, yarı eğik kuyu içinde ise tamamen lokalize olup, birinci uyarılmış enerji dalga fonksiyonu sağ engel yakınında yerleşiktir. Buradan yola çıkarak; eğik ve yarı eğik kuantum kuyularının sivrileşmesinin veya düzlesmesinin uygulanan elektrik alanın $\pm z$ yönüne bağlı olduğunu söyleyebiliriz.

Elde edilen tüm bu sonuçlara göre söyleyebiliriz ki, uygulanan elektrik alan, simetrik kuyuların potansiyel profillerini, enerji seviyelerini, elektronların kuşatılmalarını ve lokalizasyonlarını belirli ölçüde değiştirmektedir. Simetrik olmayan kuyular için ise, uygulanan elektrik alanın $\pm z$ yönünde olması, ya kuyuların simetrilerinin daha fazla bozulmasına ya da kuyuların düzleşmesine neden olduğundan eğik ve yarı eğik kuyuların elektronik özelliklerini büyük ölçüde değiştirmektedir. Şekil 3–11 (a-b) de F = 20 kV/cm değeri için parabolik ve yarı parabolik kuantum kuyularının potansiyel profilleri ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun olasılık yoğunlukları gösterilmiştir. F=0 için, parabolik ve yarı parabolik kuyularda birinci uyarılmış enerji seviyesi kuyuların içerisinde simetrik bir şekilde lokalize olmaktadır. F = 20 kV/cm olduğunda ise her iki kuyu potansiyeli de sol tarafa doğru eğilmektedir. Parabolik ve yarı parabolik kuyular için taban durum dalga fonksiyonları kuyuların içinde tamamen lokalize olurken, birinci uyarılmış enerji dalga fonksiyonları sol engel yakınında yerleşiktir.

Şekil 3-12' de kare-parabolik şeklindeki kuantum kuyusuna dışarıdan uygulanan elektrik alanın F = 20 kV/cm olduğu durumdaki potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları gösterilmiştir. Uygulanan elektrik alan, kuyuların eğilmelerine ve enerji seviyelerinin değişimine neden olmaktadır. Kare kuyudaki dalga fonksiyonu kuyu içinde tamamen lokalize iken, parabolik kuyudaki i=2 seviyesine karşılık gelen dalga fonksiyonu daha enerjik olduğundan, kare kuyuya doğru tünellemeye başlamıştır.

Şekil 3-13 (a-b) ve Şekil 3-14 (a-b), $F = \pm 20$ kV/cm için sırasıyla kareeğik ve parabolik-eğik kuyularının değişimlerini ve ilk iki enerji seviyesindeki elektronun olasılık dağılımlarını göstermektedir. F = 20 kV/cm için, i=1 enerji seviyesine karşılık gelen dalga fonksiyonu kare kuyuda (Şekil 3-13 (a)) ve parabolik kuyuda (Şekil 3-14 (a)) tamamen lokalize olmasına rağmen, i=2 seviyesi için eğik kuyudaki dalga fonksiyonu kare kuyuya doğru hareket etmeye başlarken, prabaolik-eğik kuyu için, eğik kuyudan tamamen kaymış ve soldaki kuyu yakınında yerleşmiştir. F = -20 kV/cm için ise; eğik kuyu düzleşmeye başladığından, kare-eğik kuyu için i=1 ve i=2 seviyelerindeki dalga fonksiyonları, F=0 kV/cm durumundaki lokalizasyonlarını büyük ölçüde korumaktadırlar. Parabolik-eğik kuyuda ise değişim oldukça fazladır. F=0 durumunda i=1 ve i=2 seviyelerindeki elektronlar sırasıyla parabolik ve eğik kuyuda yerleşirken, F= -20kV/cm olduğunda bu seviyelerdeki elektronların bulunma olasılık yoğunlukları yer değiştirmiş ve farklı kuyularda lokalize olmuşlardır.



Şekil 3-12 F = 20 kV/cm için kare-parabolik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-13 (a) F = 20 kV/cm için kare-eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-13 (b) F = -20 kV/cm için kare-eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-14 (a) F = 20 kV/cm için parabolik-eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-14 (b) F = - 20 kV/cm için parabolik-eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk iki enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları

Şekil 3-15 (a-b)' de $F = \pm 20 \text{ kV/cm}$ için kare-parabolik-eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk üç enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları gösterilmiştir. Şekil 3-15 (a) da görüldüğü gibi, elektrik alan değeri 25 kV/cm olarak uygulandığında, üçlü kuantum kuyusunun elektronik yapısı değişir. Bu durumda, kare şeklindeki kuantum kuyusuyla sonsuz engelli yapının sol tarafı arasındaki bölgede üçgene benzer bir potansiyel meydana gelir. Birinci altband dalga fonksiyonu, kare kuyu içerisinde lokalize olurken ikinci altband dalga fonksiyonu parabolik kuyu içerisinde lokalizedir. Üçüncü dalga fonksiyonu ise, oluşan üçgenimsi kuantum kuyusuna doğru hareket ettiğinden, eğik kuyu içerisinde lokalize olan dalga fonksiyonu bulunmamaktadır. Elektrik alan değeri -25 kV/cm olduğunda, üçlü kuantum kuyusu sağa doğru eğilir ve sağ taraftaki engelde üçgenimsi bir kuantum kuyusu görülür (Şekil 3-15 (b)). Birinci altband dalga fonksiyonu, eğik kuyu içerisinde lokalize olurken, ikinci altband dalga fonksiyonu parabolik kuyu içerisinde lokalizedir. Uçüncü altband dalga fonksiyonu ise, yapının sağ tarafında lokalize olmaya başladığından kare kuyu içerisinde lokalize olan dalga fonksiyonu yoktur. Şekil 3-15 (a)' dan da görüldüğü gibi, elektrik alan değeri 60 kV/cm' ye çıkartıldığında, üçlü kuantum kuyu yapısı belirgin bir biçimde değişir ve eğik kuyu elektrik alanın 25 kV/cm olduğu duruma göre daha da keskinleşir. İkinci ve üçüncü dalga fonksiyonları sol tarafa doğru kayarken, taban durum dalga fonksiyonu kare kuantum kuyu içerisinde lokalize olmaya devam eder. Elektrik alan değeri -60kV/cm olarak uygulandığında ise, eğik kuyu daha da düzleşir ve tüm altbandlar yapının sağ tarafına doğru hareket eder (Şekil 3-16 (b)). Kare, parabolik ve eğik kuyular içerisinde lokalize olan dalga fonksiyonu bulunmamaktadır.

Bu çalışmada GaAs-Ga_{1-x}Al_xAs yapısının L_0 genişlikli sonsuz bir kuantum kuyusu içine yerleştirildiği kabul edildiğinden, böyle yapılara uygulanan yüksek pozitif işaretli elektrik alanı, yapının sol engeli ile sol kuyusu arasında sözde üçgen biçiminde yeni bir kuantum kuyusu ortaya çıkarır. Ve elektron yoğunluğunun sol engel yakınında lokalize olmasını sağlar. Zıt yönde uygulanan elektrik alanı ise, yukarıda belirtilenlerin aksi yönünde bir etki sağlar. Uygulanan
değişmesi, kuyu engel genişlikleri ile yüksekliklerinin ve uygulanan elektrik alanın, amaca yönelik ayarlanabilir parametreler biçiminde değerlendirilmelerine olanak sağlar.



Şekil 3-15 (a) F = 25 kV/cm için kare-parabolik-eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk üç enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-15 (b) F = -25 kV/cm için kare-parabolik-eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk üç enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-16 (a) F = 60 kV/cm için kare-parabolik-eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk üç enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-16 (b) F = -60 kV/cm için kare-parabolik-eğik kuantum kuyusunun potansiyel profili ve ilk üç enerji özdeğerinde elektronun bulunma olasılık yoğunlukları



Şekil 3-17 Kare-parabolik-eğik üçlü kuantum kuyusuna uygulanan elektrik alanın bir fonksiyonu olarak enerji seviyeleri arasındaki farklar

Şekil 3-17'de ise üçlü kuantum kuyusu için, uygulanan elektrik alanın bir fonksiyonu olarak enerji seviyeleri ($E_f - E_i$) arasındaki farklar gösterilmektedir. Burada E_i , ilk enerji değerini, E_f ise son enerji değerini göstermektedir. Şekilden de görüldüğü gibi, enerji fark değerlerindeki artma veya azalma miktarı uygulanan elektrik alanın yönüne ve büyüklüğüne bağlıdır. Bu çalışmada kullanılan parametrelerle elde ettiğimiz sonuçlara göre; elektrik alan değeri 15kV/cm' den küçük olduğunda, enerji farkları artar ve üçüncü altband dalga fonksiyonu, halen eğik kuyu içerisinde yerleşiktir. Elektrik alan değerinin 15 kV/cm' ye eşit veya büyük olduğu durumlarda ise, bu enerji seviyesindeki elektronlar sol tarafa doğru hareket ettiklerinden eğik kuyuda elektron bulunmamaktadır. Elektrik alan değerinin 28 kV/cm' ye eşit veya büyük olduğu durumlarda, ikinci altband dalga fonksiyonu parabolik kuyu içerisinde lokalize olmadığından enerji seviyeleri arasındaki farklar değişir. Elektrik alan değerinin, 64 kV/cm' ye eşit olduğu durumlarda ise, i=1 için dalga fonksiyonu artık kare kuyu içerisinde lokalize olmadığından tüm dalga fonksiyonları yeni üçgen kuyuya doğru hareket etmektedirler. Üçlü kuantum kuyusunda elektrik alanın pozitif olarak uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar, negatif alınmasıyla elde edilen sonuçlarla oldukça farklıdır. Elektrik alan değerinin, $-F \ge 11$, $11 < -F \le 13$ ve $-F \ge 14$ kV/cm olduğu durumlarda, birinci dalga fonksiyonu, sırasıyla, kare, parabolik ve eğik kuantum kuyuları içerisinde lokalizedir. $-F \ge 25 \text{ kV/cm}$ olduğu durumlarda, taban durum dalga fonksiyonu eğik kuyuda, birinci uyarılmış seviyenin dalga fonksiyonu tamamen parabolik kuyuda, üçüncü uyarılmış seviyenin dalga fonksiyonu ise kuyuların dışındadır. Elektrik alan değerinin $-F \ge 28$ kV/cm ve $-F \ge 40$ kV/cm olduğu durumlarda, ikinci ve birinci alt-bant dalga fonksiyonları, sırasıyla; parabolik ve eğik kuantum kuyuları içerisinde lokalize değildirler. Bu değişimler, Şekil 3-17 'de $E_f - E_i$ değerinin maksimumu veya minimumu olarak karakterize edilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi, farklı potansiyel profillerinden oluşan üçlü kuantum kuyusuna sahip yapı, uygulanan elektrik alanın büyüklüğünün ve yönünün değiştirilmesiyle farklı özellikler göstermektedir.

4. SONUÇ

Elektronik ve optik aletlerin teknolojik uygulamalarında temel araştırma konusu olarak ele alınan yarıiletken yapıların potansiyel profilleri, farklı metotlar kullanan birçok araştırmacı tarafından hem teorik hem de deneysel olarak çalışılmıştır. Uygulamalarda potansiyel profilindeki değişim, yarıiletken yapıların çok duyarlı olarak kontrol edilmesini sağlar ve gelecekte de kuantum elektronik ve fotonik cihaz araştırmalarında önemli bir rol oynayacaktır.

Bu çalışmada, ilk olarak düşük boyutlu sistemler, heteroyapılar ve kuantum kuyulu yapılar hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra, farklı biçimlerde ve dizilimlerdeki potansiyel profillerine sahip GaAs-Ga_{1-x}Al_xAs yapısının elektronik özellikleri, Schrödinger dalga denkleminin nümerik çözümüyle elde edilmiştir. Daha sonra, bu yapılara dışarıdan bir elektrik alan uygulayarak elektronik özelliklerin bu alan altındaki değişimleri incelenmiştir. Bu hesaplamalar yapılırken GaAs-Ga_{1-x}Al_xAs yapısının, L₀ genişlikli ve sonsuz derinlikli bir kuantum kuyusuna yerleştirildiği kabul edilmiştir.

Bu çalışmada kullanılan parametrelere göre; elde edilen tüm verilerden yola çıkarak; simetrik olmayan bir yapıda dalga fonksiyonlarının simetrik olmadığı, enerji özdeğerlerinin simetrik yapılara göre büyük değişim gösterdiği görülmektedir. Dolayısıyla, aynı kuyu genişliğine ve potansiyel yüksekliğine sahip farklı kuantum kuyuların enerji özdeğerleri, birbirlerinden oldukça farklıdır. Potansiyel profilinin değişiminden en çok taban durumundaki parçacık etkilendiğinden, en düşük taban durum enerji özdeğeri kare kuyuda, en büyük taban durum enerji özdeğeri ise eğik kuyudadır. Eğik kuyuda sadece taban durum enerji özdeğerinin yer aldığı, diğer kuyularda ise taban ve birinci uyarılmış durum enerji özdeğerlerinin bulunduğu görülmüştür. Beklenildiği gibi, yarı-kare ile yarıeğik kuyulardaki taban durum enerji özdeğerleri birbirine çok yakındır.

z- doğrultusunda uygulanan pozitif değerlikli elektrik alan, kuantum kuyularının şekillerini değiştirerek kuyu potansiyelinin sol tarafa doğru eğilmesine neden olur ve sol taraftaki engelde sözde üçgen şeklinde bir kuantum kuyusu ortaya çıkar. F=0 için olasılık yoğunlukları, simetrik yapılar için z=0 da

merkezlenirken, elektrik alanın uygulanmasıyla bu yoğunluklar sol engel yakınında lokalize olmaya başlar. Elde edilen tüm bu sonuçlara göre söyleyebiliriz ki, uygulanan elektrik alan, simetrik kuyuların potansiyel profillerini, enerji seviyelerini, elektronların kuşatılmaları ile lokalizasyonlarını belirli ölçüde değiştirmektedir. Simetrik olmayan kuyular için ise, uygulanan elektrik alanın $\pm z$ yönünde olması, ya kuyuların simetrilerinin daha fazla bozulmasına ya da kuyuların düzleşmesine neden olduğundan eğik ve yarı eğik kuyuların elektronik özelliklerini büyük ölçüde değiştirmektedir.

Parçacıkların ilk olarak yerleştiği taban durumunun aksine, uyarılmış durumdaki taşıyıcılar, daha yüksek enerjiye ve tüm uzay bölgesi içinde çok daha yüksek bulunma olasılığına sahiptir. Bu yüzden, elektrik alan şiddetinden dolayı ortaya çıkan değişimlerden, birinci uyarılmış durumdaki parçacıklar taban durumdaki parçacıklara nazaran daha çok etkilenirler. Elektrik alan şiddetine bağlı olarak birinci uyarılmış durum dalga fonksiyonları, sol kuyuya doğru kayarken, taban durum dalga fonksiyonları kuyu içerisinde lokalizedirler.

Sonuç olarak; elektronun tünelleme olasılığı, uygulanan elektrik alanın yönüne ve büyüklüğüne bağlı olarak artabilir veya azalabilir. Ayrıca bu tünelleme kontrolü fotodedektör sınıfı yüksek enerji üretebilen cihazlarda oldukça kullanışlıdır. GaAs- $Ga_{1-x}Al_xAs$ yapının elektronik özelliklerinde meydana gelen değişim, son zamanlarda hem çok yüksek elektron hareketlilik ve yoğunluklarıyla hem de kuantum-elektronik ve fotonik aletlerdeki araştırmalarla, yeni yarı iletken aletlerin yapımında önemli rol oynamaktadır. GaAs- $Ga_{1-x}Al_xAs$ bileşiminin alaşımları ve heteroyapılar günümüzde fiber optik, telekomünikasyon, optik hafıza ve compact diskler (CD) için gerekli teknolojiyi sağlamaktadır.

5. KAYNAKLAR

[1] L.Esaki and R.Tsu (1969) "Superlattices and Negative Conductivity in Semiconductors" IBM Res.Note, RC-2414

[2] E.Ozturk (2000), δ katkılı GaAs yapılarda elektronik yapı (Doktora tezi).

[3] R. Amca, Y. Ergün, I. Sökmen, H. Sarı (2000) "Electronic energy spectra in a multiple quantum well within external electric and tilted magnetic fields", Semicond. Sci. Technol. 15, 1087-1092.

[4] H. L. Störmer, R. Dingle, A. C. Gossard, W. W. Wiegman and M. D. Sturge (1979), "Two-dimensional electron gas at differentially doped $GaAs-Al_xGa_{1-x}As$ heterojunction interface" J. Vac. Sci. Technol., **16**, 1517.

[5] Jasprit Sing, (1994), Semiconductor Devices, McGraw-Hill Inc.

[6] Z. C. Feng, 'Semiconductor Interfaces and Microstructure.'

[7] H. C. Liu, F. Capasso (2000), 'Intersubbant Transitions in Quantum Wells', Academic Pres.

[8] R. L. Greene and K. K. Bajaj (1985), Phys. Rev. B 31, 913.

[9] J. A. Brum, G. Priester and G. Allan (1985), Phys. Rev. B 32, 2378

[10] B. S. Yoo, L. He, B. D. McCombe, W. Schaff, (1991), Superlatt. Microstruct. 8, 297.

[11] E. Ozturk, H. Sari and I. Sokmen, (2004), Surface Review and Letters 11, 297.

[12] E. Kasapoglu, H. Sari and I. Sokmen, (2000), J. Appl. Physics 88, 2671.

[13] N. C. Mamani, C. A. Duarte, G. M. Gusev, A. A. Quivy, T. E. Lamas, (2006), Braz. J. Phys. 36, 336.

[14] E. C. Niculescu, (1997), Czechoslavak Journal of Physics 47, 835.

[15] I. Tifrea, M. E. Flatte, (2005), Journal of Superconductivity: Incorporating Novel Magnetism 18,207.

[16] H. Sari, E. Kasapoglu, Y. Ergun and I. Sokmen, (1999), Tr. J. of Physics 23, 775.

[17] E. Ozturk, H. Sari and I. Sokmen, (2004), Solid State Communications 132, 497.

[18] Y. Ohno, T. Matsusue and H. Sakaki, (1993), Appl. Phys. Lett. 62, 1952.

[19] K. Leo, J. Shah, E. O. Göbel, J. P. Gordon, and S. Schmitt-Rink, (1992), Semicond. Sci. Technol. 7, B394.

[20] L. Liu, L. Swierkowski, D. Neilson, J. Szymaiski, (1996), Phys. Rev. B 53, 7923.

[21] H. Sari, E. Kasapoglu, and I. Sokmen, (2003), Physica B 325, 300 E. Kasapoglu, H. Sari and I. Sokmen, Phys. Stat. Sol. (b) 242, 2468 (2005).

[22] H. S. Ahn, S. Y. Yi, J. Y. Ryu, S. W. Kim, K. Mizutani, M. Yamaguchi, N. Sawaki, (2001), Journal of the Korean Physical Society **39**, 451 K. Mizutani, Y. Nishimoto, M. Yamaguchi, N. Sawaki and H. S. Ahn, (2003), Journal of the Korean Physical Society **42**, S633.

[23] E. Ozturk, H. Sari, Y. Ergun and I. Sokmen, (2005), Appl. Phys. A 80, 167.

[24] D. Huang and M. O. Manasreh (1996), J. Appl. Phys. 80, 6045.

[25] Paul Harrison (2000), 'Quantum Wells, Wires and Dots' 82, 480

[26] R. M. Seraide and G. Q. Hai (2002), Braz. J. Phys 32, 344

[27] R. Dingle, H. L. Störmer, A. C. Gossard and W. W. Wiegman (1978), "Evolution and recent advences in RF/Microwave transistors", Appl. Phys. Lett., 33, 665.

6. ÖZGEÇMİŞ

Adı-Soyadı	: Erman KÖSE
Doğum Yeri-Yılı	: Sivas-1983
Lisans (2001–2005)	: Cumhuriyet Üniversitesi
	Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Sivas
Yüksek Lisans (2005–2008)	: Cumhuriyet Üniversitesi
	Fen Bilimleri Enstitüsü
	Fizik Anabilim Dalı Sivas

7. EK

Eğik Kuantum Kuyusunun Elektronik Özelliklerinin Farklı Bir Yöntemle Hesaplanması



Şekil Ek-1 Eğik kuantum kuyusunun şematik gösterimi

Şekildeki eğik kuantum kuyusu için Schrödinger denklemi, Denklem (3.3) ile aynı formdadır. Potansiyel enerji fonksiyonu ise; (3.15) denklemine benzer olarak,

$$V(z) = \begin{cases} \infty & |z| > \frac{L_0}{2} \\ \frac{V_0}{L_g} (z - L_g) & 0 \le z \le L_g \\ V_0 & \text{diğer yerlerde} \end{cases}$$
(EK-1)

şeklindedir. Her bir bölgedeki dalga fonksiyonlarını ise,

$$V(z) = \begin{cases} A e^{K z} & I. bölge \\ C Ai[\chi(z)] + D Bi[\chi(z)] & II. bölge \\ B e^{-K z} & III. bölge \end{cases}$$
(EK-2)

olarak ifade edebiliriz. Burada Ai $[\chi(z)]$ ve $Bi[\chi(z)]$ Airy fonksiyonlarıdır ve

$$K = \sqrt{\frac{2m^{*}}{\hbar^{2}} (V_{0} - E_{i})}$$
(EK-3)
$$\chi(z) = \left(\frac{m^{*} (L_{g})^{2}}{2\hbar^{2} V_{0}^{2}}\right)^{1/3} \left(\frac{V_{0}}{L_{g}} (z - L_{g}) - E_{i}\right)$$
(EK-4)

olmak üzere A, B, C, D normalizasyondan bulunacak olan sabitlerdir. Sınır şartları ve normalizasyon koşulunun kullanılmasıyla, enerji seviyeleri ve dalga fonksiyonları elde edilebilir. Daha sonraki çalışmalarda, eğik kuantum kuyusunun elektronik özelliklerini hesaplamada Airy fonksiyonları da kullanılabilir.